

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI, ROMÂNIA

Centrul de Cercetare (Competențe): Interfețe – Tribocoroziune și Sisteme Electrochimice (CC – ITES)



KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BELGIUM

Department Metallurgy and Materials Engineering (MTM)

DOMENIUL DE DOCTORAT: INGINERIA MATERIALELOR



Coordonatori Științifici:

Prof. Dr. Chim. Lidia BENEA Prof. Dr. Ir. Jean-Pierre CELIS

> Doctorand: Ing. Adina Ionica PAVLOV

GALA I – 2012



Str. Domnească nr.47, cod poștal 800008, Galați, România, Tel.: +40 336. 130. 109, Fax: +40 236. 461. 353 Web: www.ugal.ro e-mail: rectorat@ugal.ro



The WARE T

al

iii / x

Valoarea unui om rezidă în ceea ce el dă și în ceea ce el este capabil să primească. Motivul cel mai important al muncii în școală, în universitate, în viață, este plăcerea de a munci și de a obține prin muncă rezultate ce vor folosi comunității.

(Albert Einstein)

Nici o parte a acestei lucr ri nu poate fi reprodus sau copiat f r permisiunea scris a autorului i a conduc torului de doctorat.



CUPRINS

| MUL UMIRI | viii |
|--------------------|------|
| LISTA DE ABREVIERI | X |
| INTRODUCERE | 1 |

PARTEA TEORETIC

Capitolul 1

| ANALIZA SINTETIC A REALIZ RILOR ÎN DOMENIUL TEMEI | 6 |
|---|----|
| 1.1. Aspecte generale privind materialele compozite | 6 |
| 1.2. Metode i tehnici diferite de ob inere a straturilor compozite | 8 |
| 1.3. Mecanismele i modelele electro-co-depunerii | 11 |
| 1.4. Faze disperse folosite la ob inerea electrochimic straturilor compozite | 14 |
| 1.5. Factorii care influen eaz procesul de ob inere a straturilor electrodepuse | 16 |
| 1.6. Caracterizarea specific a straturilor compozite în sisteme corozive | 17 |
| 1.7. Caracterizarea specific a straturilor compozite în sisteme tribologice | 21 |
| 1.8. Domeniile de utilizare ale materialelor compozite cu matrice metalic | 25 |
| 1.9. Concluzii par iale | 27 |
| 1.10. Direc ii de cercetare. Principalele obiective propuse | 28 |
| 1.11. Program de cercetare experimental | 29 |

PARTEA EXPERIMENTAL

| MATERIALE, METODE I TEHNICI EXPERIMENTALE | 31 |
|---|----|
| 2.1. Materiale | 31 |
| 2.2. Metode i tehnici de ob inere a straturilor nanocompozite | 39 |
| 2.3. Tehnici de caracterizare a straturilor nanocompozite | 44 |

| Capitolul 3 | |
|--|---|
| CINETICA I MECANISMUL ELECTRO-CO-DEPUNERII FAZELOR | |
| DISPERSE NANOMETRICE ÎN MATRICE DE NICHEL | 4 |
| 3.1. Mecanismul co-depunerii i corela ii matematice privind co-depunerea | |
| fazelor disperse | |
| 3.2. Trasarea curbelor de voltametrie ciclic (CV) | |
| 3.3. Trasarea diagramelor de spectroscopie de impedan electrochimic la | |
| poten iale catodice (EIS) | |
| 3.4. Cantitatea de curent în func ie de timp (Q) | |
| 3.5. Concluzii par iale | |



| 4.1. Dependen a grosimii de strat de timpul de co-depunere i de densitatea de | 64 |
|--|-----------|
| curent | |
| 4.3. Evaluarea randamentului de co-depunere | 74 |
| 4.4. Concluzii par iale | 77 |
| | |
| Capitolul 5 | |
| CARACTERIZAREA MORFOLOGIC , STRUCTURAL I | |
| TOPOGRAFIC | 78 |
| 5.1. Analiza morfologic i compozi ional a suprafe elor straturilor | |
| electrodepuse de Ni/nano-TiO ₂ (10, 15, 20 gL ⁻¹) prin microscopie electronic | |
| (SEM-EDX) | 78 |
| 5.2. Analiza morfologic i compozi ional a suprafe elor straturilor | |
| electrodepuse de Ni/nano-TiC (10, 15, 20 gL ⁻¹) prin microscopie electronic | |
| (SEM-EDX) | 85 |
| 5.3. Analiza microtopografic prin microscopie de for atomic (AFM) a | |
| suprafe elor straturilor electrodepuse | 91 |
| 5.4. Analiza rugozit ii cu ajutorul profilometrului optic non-contact a | |
| suprafe elor straturilor electrodepuse | 93 |
| 5.5. Caracterizarea structural prin difrac ia de raze X (XRD) a suprafe elor | |
| straturilor electrodepuse | 97 |
| 5.6. Analiza durit ii straturilor prin nanoindentare a suprafe elor straturilor | |
| electrodepuse | 101 |
| 5.7. Concluzii par iale | 105 |
| Capitolul 6 | |
| STUDIUL REZISTEN EI LA COROZIUNE | 107 |
| 6.1. Varia ia în timp a poten ialului de electrod în circuit deschis (OCP) | 107 |
| 6.2. Determinarea rezisten ei de polarizare (Rp) din diagramele de impedan | |
| (EIS) | 109 |
| 6.3. Évolu ja rezisten ej de polarizare (Rp) în func je de concentra ja de | |
| nanoparticule de TiO ₂ | 113 |
| 6.4. Concluzii par iale | 114 |
| 1 | |

Capitolul 7

STUDIUL REZISTEN EI LA UZUR A STRATURILOR

| NANOCOMPOZITE | 115 |
|--|-----|
| 7.1. Evaluarea parametrilor mecanici | 116 |
| 7.2. M sur tori profilometrice a urmelor de uzur | 121 |
| 7.3. Analize SEM-EDX asupra urmelor de uzur | 132 |
| 7.4. Concluzii par iale | 139 |

Capitolul 8

STRATURI NANOCOMPOZITE CU ACTIVITATE

| ELECTROCATALITIC : STUDIU PRELIMINAR | 140 |
|---|-----|
| 8.1. Activitatea electrocatalitic a materialelor pe baz de Ni | 140 |
| 8.2. Materiale, metode i tehnici experimentale pentru determinarea activit ii | |
| electrocatalitice | 141 |
| 8.3. Trasarea curbelor de polarizare catodice | 143 |
| 8.4. Studiul preliminar comparativ al activit ții electrocatalitice de suprafață prin | |
| m sur tori de impedan de spectroscopie electrochimic | 145 |
| 8.5. Concluzii par iale | 148 |



v / x

| Capitolul 9 CONCLUZII GENERALE | 149 |
|---|-----|
| CapitoluL 10 PERSPECTIVE DE VIITOR | 155 |
| Capitolul 11 CONTRIBU II PERSONALE | 156 |
| Capitolul 12 REALIZ RI TIIN IFICE ÎN DOMENIUL TEMEI DE CERCETARE | 157 |
| REFERIN E BIBLIOGRAFICE | 159 |





Ing. Adina Ionica PAVLOV

vii / x

Rezumatul tezei de doctorat

MUL UMIRI

Aceast lucrare este rezultatul studiilor de cercetare efectuate în cadrul Centrului de Competen e (Cercetare) Interfe e - Tribocoroziune i Sisteme Electrochimice (CC-ITES), Facultatea de Ingineria Materialelor i a Mediului, Universitatea "Dun rea de Jos" din Gala i coordonat de Prof. Dr. Lidia BENEA în colaborare cu Grupul de Cercetare Ingineria Suprafe ei (SURF), Departamentul de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), Universitatea Catolic din Leuven coordonat de Prof. Dr. Ir. Jean-Pierre CELIS.

Doresc s adresez sincere mul umiri conduc torului tiin ific, Doamnei Prof. Dr. Lidia BENEA, pentru sprijinul i atenta îndrumare tiin ific de care am beneficiat pe toat durata elabor rii acestei lucr ri i pentru c am avut oportunitatea de a m dezvolta ca i cercet tor.

Vreau s mul umesc colectivului de cercet tori ai Universit ii Catolice din Leuven, Departamentul de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), Grupulului de Cercetare Ingineria Suprafe ei (SURF) i în special domnului Prof. Dr. Jean-Pierre CELIS care mi-a acordat un sprjin tiin ific esen ial pentru realizarea acestei teze de doctorat.

Mul umesc referen ilor oficiali, Domnului Prof. Dr. Philippe MARCUS, Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces CNRS-ENSCP, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Fran a, Prof. Dr. Jean Bernard GUILLOT, Laboratoire Genie des Procédées et Matériaux, Ecole Centrale Paris, Fran a i Doamnei Prof. Dr. Geta Cârâc, Facultatea de tiin e i Mediu (UDJG) pentru onoarea de a face parte din comisia de analiz a tezei de doctorat i mul umesc Domnului Prof. Dr. Marian BORDEI decan al Facult ii de Ingineria Materialelor i a Mediului (UDJG) care a acceptat s fie pre edintele comisiei.

Aduc mul umiri Proiectului POSDRU – 88/1.5/S/61445 - Eficientizarea activit ii studen ilor din cadrul ciclului de studii doctorale-EFICIENT pentru suportul financiar prin acordarea unei burse doctorale i posibilitatea unui stagiu de cercetare extern, esen ial finaliz rii acestei lucr ri.

Se aduc mul umiri Proiectului C2-02 / 01 / 03 / 2012 - Suprafe e func ionale ob inute prin electrodepunerea nanofazelor disperse ceramice cu metale (Co, Ni, Zn, Cu) în vederea cre terii rezisten ei la coroziune i tribocoroziune pentru materiale utilizate în industria nuclear .

Doresc s mul umesc colectivului i colegilor de la Facultatea de Ingineria Materialelor i a Mediului pentru sprijinul moral, pentru c au fost al turi de mine i m-au încurajat.

Calde mul umiri familiei mele pentru c ldura i ajutorul acordat de-a lungul anilor, care deseori m-au impulsionat, întrebându-m "când termin acest lucrare".

Nu în ultimul rând, mul umesc prietenului meu care a fost mereu acolo când am avut nevoie de el i care a fost un mare sprijin în elegând importan a realiz rii acestei teze de doctorat.



INTRODUCERE

Teza de doctorat prezint activitatea de cercetare referitoare la straturi nanocompozite în matrice de nichel cu faze disperse nanometrice de oxid de titan i carbur de titan, care se încadreaz în domeniul de doctorat **Ingineria Materialelor**. Acest domeniu s-a dezvoltat ca urmare a necesit ii ob inerii unor materiale avansate i a îmbun t irii propriet ilor cu scopul de a putea fi folosite în diferite arii ale industriei i medicinei.

Lucrarea de doctorat a avut ca scop ob inerea prin metoda electrochimic a straturilor nanocompozite cu matrice metalic de nichel cu caracteristici mecanice superioare datorit adaosului de particule nanometrice de oxid de titan i carbur de titan. Straturile nanocompozite ob inute electrochimic au fost caracterizate din punct de vedere morfologic, structural i topografic. S-a urm rit i caracterizarea din punct de vedere al cre terii rezisten ei la coroziune, la uzur prin frecare, precum i activitatea electrocatalitic comparativ cu acoperirile de nichel pur.

Teza de doctorat intitulat **"Influen a tratamentelor electrochimice a suprafe elor** (straturi nanocompozite în matrice de nichel) asupra rezisten ei la coroziune i uzur " este structurat în dou p r i: partea teoretic i partea experimental urmate de concluziile generale i perspective, contribu ii personale i realiz ri tiin ifice în domeniul temei totalizând 12 capitole, 180 pagini, 105 figuri, 19 tabele i au fost utilizate 136 de referin e bibliografice.

Primul capitol intitulat "ANALIZA SINTETIC A REALIZ RILOR ÎN **DOMENIUL TEMEI"** prezint o sintez a realiz rilor în domeniul straturilor compozite privind definirea, clasificarea metodelor generale de ob inere i caracterizare, prezentarea metodelor de studiu a rezisten ei la coroziune i uzur, precum i a utiliz rilor acestor materiale. Tot în acest capitol se sintetizeaz mecanismele de electro-co-depunere a fazelor disperse cu matricile metalice. Sinteza realiz rilor în domeniu a condus la stabilirea obiectivelor tiin ifice a prezentei tezei de doctorat în domeniul ob inerii, optimiz rii parametrilor i caracteriz rii straturilor nanocompozite în matrice de nichel cu faze disperse nanometrice de oxid de titan (TiO₂) i carbur de titan (TiC), astfel încât contribu iile originale s fie de interes tiin ific interna ional.

În al doilea capitol care se nume te "MATERIALE, METODE I TEHNICI EXPERIMENTALE", conform obiectivelor tiin ifice stabilite se eviden iaz materialele, metodele i tehnicile experimentale utilizate pentru: ob inerea straturilor nanocompozite prin metode electrochimice i optimizarea parametrilor, caracterizarea fizico-chimic i mecanic a acestora în vederea corel rii propriet ilor cu parametrii optimi de ob inere i domeniile posibile de utilizare.

Capitolul trei cu titlul **"CINETICA I MECANISMUL ELECTRO-CO-DEPUNERII FAZELOR DISPERSE NANOMETRICE ÎN MATRICE DE NICHEL"** sa concentrat pe studiul cineticii i mecanismului electro-co-depunerii fazelor disperse nanometrice de oxid de titan i carbur de titan în matrice de nichel prin trasarea curbelor de voltametrie ciclic , spectroscopie de impedan electrochimic la diferite poten iale catodice

i curbe amperometrice de înregistrare a curentului i cantit ii de electricitate în func ie de timp la poten ial catodic conform protocolului experimental stabilit. Capitolul se finalizeaz cu concluziile par iale ale studiului.



În capitolul "INFLUEN A PARAMETRILOR patru cu denumirea **ELECTRODEPUNERII ASUPRA** PROPRIET ILOR **STRATURILOR ELECTRODEPUSE**" se discut influen a parametrilor electro-co-depunerii asupra propriet ilor straturilor nanocompozite ob inute prin procesul electrochimic. Se discut, astfel, despre influen a densit ii de curent, timpului de electrodepunere ca i concentra iei de nanoparticule din solu ia de electrolit asupra calit ii straturilor nanocompozite, din punct de vedere al grosimii de strat, uniformit ii i aderen ei. pH-ul solu iei, viteza de agitare ca i temperatura electroli ilor au fost p strate constante conform protocolului experimental. Capitolul se încheie cu concluziile par iale.

Capitolul cinci intitulat **"CARACTERIZAREA MORFOLOGIC**, **STRUCTURAL I TOPOGRAFIC**" se ocup cu analiza atât a suprafe elor cât i a sec iunilor transversale a straturilor electrodepuse, realizat prin microscopie electronic cu scanare (SEM) cuplat cu analizorul de raze X dispersate (EDX) i analiza microtopografic a suprafe ei straturilor electrodepuse prin microscopie de for atomic (AFM).

Analiza microtopografic privind rugozitatea suprafe elor straturilor electrodepuse cu profilometrul optic a permis compararea parametrilor de rugozitate a acestora i corelarea lor cu parametrii de ob inere.

Analiza cristalinit ii prin difrac ie de raze X (XRD) a pus în eviden includerea particulelor în matricea de nichel i efectul lor asupra modific rii m rimii cristalelor matricei de nichel. Tot în acest capitol se prezint i analiza durit ii straturilor prin nanoindentare. Toate aceste rezultate sunt raportate i comparate cu realiz rile altor cercet tori. La finalul capitolului s-au trasat câteva concluzii par iale.

În **capitolul ase** intitulat **"STUDIUL REZISTEN EI LA COROZIUNE"** se analizeaz comparativ comportamentul la coroziune în absen a factorilor perturbatori mecanici (uzura) în solu ie de clorur de sodiu, prin varia ia în timp a poten ialului de electrod în circuit deschis (OCP), determinarea rezisten ei de polarizare (R_p) din diagramele de impedan , evolu ia în timp a diagramelor de impedan la poten ial liber (EIS), evolu ia în timp a rezisten ei de polarizare (R_p) în func ie de concentra ia de nanoparticule de TiO₂, conform protocolului experimental. Acest capitol este urmat de concluziile par iale.

Capitolul apte cu titlul **"STUDIUL REZISTEN EI LA UZUR A STRATURILOR NANOCOMPOZITE"** descrie comportamentul la uzur prin frecare a straturilor electrodepuse ob inute. S-au aplicat metode *in-situ* precum evolu ia coeficientului de frecare în func ie de concentra ia de nanoparticule. S-au folosit diferite for e de frecare, frecven e de oscilare i un num r de cicluri constant pentru toate sistemele studiate. S-au aplicat apoi, metodele *ex-situ* de investigare morfologic (SEM – EDX) i topografic (profilometrul optic non-contact) pentru evaluarea adâncimii urmelor de uzur comparative pe sistemele nanocompozite ob inute. În finalul capitolului sunt prezentate concluzii par iale asupra rezultatelor rezisten ei la uzur .

Capitolul opt cu denumirea **"STRATURI NANOCOMPOZITE CU ACTIVITATE ELECTROCATALITIC : STUDIU PRELIMINAR"** prezint un studiu preliminar asupra posibilit ii de utilizare a straturilor nanocompozite în matrice de nichel ca materiale catodice în procesul electrocatalitic de ob inere a hidrogenului. Hidrogenul este în continuare considerat drept un combustibil curat, de aceea dezvoltarea materialelor avansate ca i catozi cu activitate electrocatalitic este de mare interes actual. Astfel, producerea hidrogenului prin electroliza apei este considerat ca o metod sustenabil , capabil s utilizeze surse de energie regenerabile. Capitolul face o scurt introducere asupra importan ei domeniului, prezint testele de activitate electrocatalitic a straturilor nanocompozite în solu ie alcalin i rezultatele ob inute comparate cu realiz rile altor cercet tori.



Capitolul nou prezint concluzii generale asupra rezultatelor experimentale ale tezei de doctorat în domeniul ob inerii i caracteriz rii straturilor nanocompozite în matrice de nichel cu faz dispers de oxid de titan i carbur de titan.

În **capitolele zece - doisprezece** sunt prezentate perspectivele de viitor i noi direc ii de cercetare, sunt enumerate contribu iile personale aduse prin prezenta tez de doctorat, precum i realiz rile tiin ifice prin participarea la manifest rile tiin ifice interna ionale i publica ii.

Partea experimental din capitolele trei, patru, ase i opt a fost realizat în cadrul Centrului de Competen e (Cercetare) Interfe e - Tribocoroziune i Sisteme Electrochimice (CC-ITES), Facultatea de Ingineria Materialelor i a Mediului, Universitatea "Dun rea de Jos" din Gala i.

Partea experimental din capitolele cinci i apte a fost realizat, prin acordul de colaborare existent în cadrul Grupului de Cercetare Ingineria Suprafe ei (SURF), Departamentul de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), Universitatea Catolic din Leuven, Belgia.



Capitolul 1

ANALIZA SINTETIC A REALIZ RILOR ÎN **DOMENIUL TEMEI**

1.9. Concluzii par iale

În scopul realiz rii acestei lucr ri s-a pornit de la analiza sintetic a celor mai recente documente tiin ifice publicate în domeniu pe plan na ional i interna ional de c tre cercet torii tiin ifici.

Din literatura de specialitate rezult c o varietate de particule cum ar fi TiO₂, Al₂O₃, CeO₂, SiC, SiO₂, TiC, ZrO₂, WC, au fost electrodepuse cu unele metale.

Cercetarea în ob inerea de straturi nanocompozite prin co-depunerea electrolitic a particulelor fine cu matrice metalic, polimeric i ceramic a fost investigat de c tre numero i cercet tori.

Motivul privind alegerea metodei de electro-co-depunere a straturilor nanocompozite este eviden iat prin interesul crescut substan ial în ultimele dou decenii din cauza faptului c straturile nanocompozite pot oferi propriet i diferite, cum ar fi rezisten a la uzur, protec ie ridicat la coroziune i la oxidare pentru o suprafa electrodepus.

Mecanismul electro-co-depunerii const în transportul particulelor pe suprafa a catodului din solu ia de electrolit i încorporarea în metal prin reducerea ionilor adsorbi i pe suprafa a lor. Mecanismul a fost dezvoltat în urma investigațiilor particulelor de dimensiuni micronice pe diferite tipuri de straturi compozite.

Procesul de electro-co-depunere depinde de o serie de parametri cum ar fi cantitatea de particule încorporate, caracteristicile particulelor, compozi ia b ii de electrolit, densitatea de curent, temperatura, agitarea i pH-ul.

Dup cum s-a observat i în alte studii, coroziunea este un fenomen nedorit deoarece produce pagube imense în toate domeniile de activitate i este un proces spontan de distrugere a acestora, în urma interac iunilor chimice, electrochimice i biochimice cu mediul extern.

1.10. Direc ii de cercetare. Principalele obiective propuse

Realizarea unei analize documentare privind stadiul actual al cercet rilor pe plan na ional i interna ional referitoare la straturile compozite.

Studiul mecanismului electrodepunerii a fazelor disperse nanometrice de oxid de titan i carbur de titan în matricea metalic de nichel.

Optimizarea parametrilor de lucru (densitatea de curent, timpul de electrodepunere, concentra ia de nanoparticule inclus în electrolit, pH-ul solu iei, viteza de agitare, temperatura din baia de electrolit) în vederea ob inerii straturilor nanocompozite.

Ob inerea straturilor nanocompozite în matrice de nichel prin procesul de electrodepunere, folosind fazele nanometrice de TiO₂ i TiC.

Caracterizarea morfologic-compozi ional a straturilor prin microscopie electronic (SEM-EDX).

Analiza microtopografic prin microscopie de for atomic (AFM).

Caracterizarea structural prin difrac ia de raze X (XRD).

Analiza rugozit ii cu ajutorul profilometrului optic non-contact a straturilor electrodepuse cu TiO₂ i TiC în func ie de densitatea de curent i timpul de electrodepunere.

Analiza durit ii straturilor prin nanoindentare.



Studii privind comportarea la coroziune comparativ a straturilor electrodepuse prin m sur tori electrochimice: evaluarea poten ialului liber (OCP), determinarea rezisten ei la polarizare (Rp) prin trasarea curbelor de spectroscopie de impedan electrochimic (EIS), evolu ia rezisten ei de polarizare în func ie de concentra ia de nanoparticule din stratul nanocompozit.

Studiu preliminar asupra posibilit ii de utilizare a straturilor nanocompozite în matrice de nichel ca materiale catodice în procesul electrocatalitic de ob inere a hidrogenului în solu ie alcalin .

Studii privind comportarea la uzur prin frecare a straturilor electrodepuse prin aplicarea metodelor in-situ (evolu ia coeficientului de frecare în func ie de for a aplicat, frecven a i num rul de cicluri) i a metodelor *ex-situ* de caracterizare a urmelor de uzur prin microscopie electronic i profilometrie (2D i 3D).

1.11. Program de cercetare experimental

S-a desf urat în dou centre de cercetare dup cum urmeaz :

Centrul de Cercetare (Competen e): Interfe e – Tribocoroziune – Sisteme Electrochimice (CC-ITES), Universitatea "Dun rea de Jos" din Gala i, România.

1) Au fost preparate solu iile folosite la cinetica electro-co-depunerii, la ob inerea straturilor nanocompozite pe suport din o el inox i la studiul comport rii la coroziune.

2) S-a preg tit suportul folosit pentru co-depunere (o el inox): t iere, cur are, degresare, decapare, izolare, cânt rire înainte i dup electrodepunere.

3) S-a urm rit optimizarea parametrilor atât la cinetica cât i la depunerea electrochimic (volumul de electrolit în celula electrochimic , distan a dintre anod i catod, pH solu iilor de electroli i, densitatea de curent, timpul de co-depunere, concentra ia de nanoparticule, tipul de nanoparticul folosit , viteza de agitare, temperatura din baia de electrolit).

4) S-au ob inut straturile prin metoda electrodepunerii la diferite concentra ii de oxid de titan i carbur de titan în solu ia de electrolit aplicând diferite densit i de curent i diferi i timpi de co-depunere.

5) A fost investigat comportarea la coroziune a straturilor nanocompozite în solu ie coroziv prin m sur tori electrochimice.

6) S-a studiat efectul electrocatalitic.

7) Rezultatele ob inute au fost interpretate cu diferite programe de simulare a datelor experimentale urmate de corelarea lor.

Grupul de Cercetare Ingineria Suprafe elor (SURF), Departamentul de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), Universitatea Catolic din Leuven, Belgia.

1) Au fost caracterizate din punct de vedere morfologic, structural i topografic straturile ob inute prin procesul de electrodepunere în laboratorul (CC-ITES-UDJG / Romania).

2) S-a studiat comportamentul uzurii prin frecare a straturilor ob inute prin aplicarea unor for e normale (F_N) diferite, frecven e de oscilare impuse i num rul de cicluri constant.

3) Urmele de uzur ob inute au fost investigate cu ajutorul SEM-EDX i profilometrului optic non-contact.



Capitolul 2

MATERIALE, METODE I TEHNICI EXPERIMENTALE

2.1. Materiale

2.1.1. Matricea metalic de nichel (Ni)

Nichelul a fost ales ca material de prob deoarece este un metal comun cu multe aplica ii industriale, utilizate pentru aplica ii decorative i straturi func ionale [41, 81].

Are caracteristici mecanice bune, rezisten la temperatur mai mare ca a fierului, este maleabil i ductil. Este rezistent în general în medii cu temperaturi ridicate cu ac iune coroziv [82]. Nichelul se utilizez în industria electrotehnic pentru contacte electrice, în construc ia tuburilor electronice i pentru termometre rezistive. O larg utilizare are i în industria aparatelor (foto i de m surare) când se utilizeaz ca un lac negru pentru realizarea sc rilor i reperelor [82].

Nichelul mai este folosit pentru a oferi durabilitate pe monede, bijuterii, pe circuite ca un strat de barier, pe benzi de o el, în sistemele de canalizare, în aplica iile aerospa iale, în compozite ca o faz dispersat i co-depus. Datorit ductilit ii, straturile electrodepuse cu nichel pot combina propriet i anticorozive cu un comportament rezistent la uzur din cauza durit ii i consolid rii cu particule încorporate cum ar fi alumin, titania sau carbura de siliciu. Particulele pot fi încorporate pentru a îndeplini anumite propriet i mecanice, electrice, piezoelectrice, magnetice i chiar fluorescente sau fotocatalitice în strat [84].

Pentru ob inerea electrochimic a straturilor nanocompozite cu matrice de nichel s-au folosit dou tipuri diferite de nanoparticule: oxid de titan i carbur de titan. Oxizii de obicei, au suprafa a hidrofil, în timp ce carburile prezint o suprafa hidrofob.

2.1.2. Faza dispers de oxid de titan (TiO₂)

Oxidul de titan (TiO_2) este un important material semiconductor cu multe aplica ii, cum ar fi ca pigmen i, vopseluri, filtre optice, senzori chimici, materiale de sterilizare. Aceast gam larg de aplica ii se datoreaz în principal propriet ilor structurale i electronice. Alte propriet i importante ale acestui oxid sunt: indice de refrac ie ridicat, stabilitate chimic , precum i activitate fotocatalitic i dispozitive fotovoltaice [86-93].

Formele de cristalizare ale TiO_2 sunt: *anatas, rutil* i *brookit* [86, 87, 93, 95, 96]. Dimensiunea i forma particulelor de TiO_2 influen eaz propriet ile func ionale, suprafa a specific , temperatura de tranzi ie i a stabilit ii diferitelor faze. În plus, propriet ile optice, texturale i catalitice depind de faza cristalin , dimensiunea cristalitelor i porozitate [86]. Anatasul i rutilul au structura tetragonal , iar brookitul are structur ortorombic , dup cum se pot observa în figura 2.1. Anatasul i brookitul sunt faze metastabile, iar faza rutil este cea mai stabil faz .

Faza anatas este considerat una dintre cele mai bune fotocatalizatoare, având o activitate remarcabil i propriet i non-toxice. De asemenea este folosit în celule solare fotochimice i ca senzori de gaze. Rutilul are rezistivitate i constant dielectric mare, fiind utilizat în fabricarea condensatoarelor în dispozitive microelectronice. Este un material biocompatibil [95].





Fig. 2.1. *Structura cristalin* a celor trei faze de cristalizare ale TiO₂: (a) anatas; (b) rutil; (c) brookit [96]

Pentru realizarea straturilor nanocompozite în aceast lucrare s-a folosit ca prim faz dispers nanoparticule de TiO_{2} , achizi ionate de la Hefei Kaier Nanometer Technology & Development Co., Ltd, cu aspectul prezentat conform cu figura 2.2.



Fig. 2.2. Particule nanometrice de TiO₂

Caracteristicile fizico - chimice ale nanoparticulei de TiO_2 achizi ionate pentru studiul experimental se reg sesc în tabelul 2.1.

| I abeiui 2.1. Curacierisiicile jizico |) - chimice die Oxidului de illun | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Caracteristici | Specifica ii tehnice | | | |
| Culoare | Alb | | | |
| Morfologie | Pudr | | | |
| Puritate | > 99.99 % | | | |
| Structur cristalin | Anatas | | | |
| Dimensiunea specific a suprafe ei | $140 \text{ m}^2/\text{g}$ | | | |
| Dimensiunea particulei | 10 nm | | | |
| Densitatea la 20°C | 3.9 g/cm^3 | | | |
| Punctul de topire | 1830 − 1850 °C | | | |
| Punctul de fierbere | 2500 – 3000 °C | | | |

| | Tabelul 2.1. | Caracteristicile | fizico - | chimice | ale | oxidului | de | titan |
|--|--------------|------------------|----------|---------|-----|----------|----|-------|
|--|--------------|------------------|----------|---------|-----|----------|----|-------|



2.1.3. Faza dispers de carbur de titan (TiC)

Cea de-a doua faz dispers folosit pentru realizarea straturilor nanocompozite în matrice de nichel a fost carbura de titan, achizi ionat de la Hefei Kaier Nanometer Technology & Development Co. Ltd. (figura 2.3).



Fig. 2.3. Particule nanometrice de TiC

Caracteristicile fizico - chimice ale nanoparticulei de TiC achizi ionate în aceast lucrare se reg sesc în tabelul 2.2.

| Caracteristici | Specifica ii tehnice |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Culoare | Neagr |
| Morfologie | Pudr |
| Puritate | > 99.0 % |
| Structur cristalin | Cubic |
| Dimensiunea specific a suprafe ei | $23 \text{ m}^2/\text{g}$ |
| Dimensiunea particulei | 50 nm |
| Densitatea la 20 °C | 4.93 g/cm^3 |
| Punctul de topire | 3050 – 3230 °C |
| Punctul de fierbere | 4800 °C |

Tabelul 2.2. Caracteristicile fizico - chimice ale carburii de titan

Carbura de titan (TiC) este utilizat pe scar larg ca particul de ranforsare pentru a fabrica compozite cu matrice metalic datorit durit ii, iner iei chimice, punctului de topire ridicat i stabilit ii. Compozitele care con in matrice metalic cu carbur de titan se pot caracteriza printr-o rezisten la uzur bun cu un coeficient relativ sc zut [98, 99].

Compozitele metalice care con in TiC au o conductivitate electric foarte bun [99]. Nanocompozitele Ni-TiC sunt folosite pentru îmbun t irea rezisten ei la uzur a aliajelor dure, rulmen i, duze, instrumente de t iere [38]. În general Ti este *hexagonal* ca i metal, dar TiC are structura *fcc* adic are fe ele centrate cubice, dup cum se poate observa în figura 2.4.



Fig. 2.4. Structura cristalin a carburii de titan [101]



2.1.4. Suportul folosit pentru co-depuneri

Materialele suport folosite pentru electro-co-depunere au fost probe plane de o el inoxidabil (304), cu grosimea de 2 mm a c rui compozi ie chimic i propriet i mecanice sunt redate în tabelul 2.3. i tabelul 2.4. Probele de o el inoxidabil (304) au fost t iate pentru electrodepuneri la dimensiunea de 80 mm x 50 mm, suprafa a activ fiind bine delimitat .

Tabelul 2.3. Compozi ia chimic
 a o elului inoxidabil 304 achizi ionat

| Compozi ie chimic [%] | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| С | Si | Mn | Р | S | Ni | Cr | Ν | Cu | Mo |
| 0.013 | 0.490 | 1.140 | 0.031 | 0.006 | 8.030 | 18.21 | 0.027 | 0.240 | 0.140 |

Tabelul 2.4. Propriet
 ile mecanice ale o elului inoxidabil 304 achizi ionat
 Rezisten a la curgere **Rezisten a la rupere** Elonga ia Duritate O el inox $[N \text{ mm}^{-2}]$ $[N mm^{-2}]$ [%] HV 304 301 664 520 164

2.1.5. Electroli ii utiliza i

În tabelul 2.6 este prezentat solu ia care a fost folosit la studiul cineticii electro-codepunerii i la co-depunerea straturilor.

| I abelul 2.6. Compozi la solu lei de electrolit utilizat | | | |
|---|--|---------------------------------|-------|
| Nr. crt. | Tipul de reactiv | Concentra ia de reactiv folosit | [g/L] |
| 1. | NiSO ₄ x 7 H ₂ O | 200 g/L | |
| 2. | NiCl ₂ x 6 H ₂ O | 50 g/L | |
| 3. | H ₃ BO ₃ | 30 g/L | |

1.

Efectul componen ilor din solu ia de electrolit:

a) *Clorura de nichel* favorizeaz dizolvarea anodului prin reducerea polariz rii, îmbun t e te eficien a catodului i conductivitatea electric a solu iei, mic oreaz m rimea cristalelor, m re te tensiunea intern a depunerilor [81, 83].

b) Sulfatul de nichel contribuie la apari ia con inutului de ioni de nichel, îmbun t e te dizolvarea anozilor i m re te conductivitatea electrolitului [83].

c) Acidul boric serve te ca un tampon slab într-o solu ie de nichelare i controleaz pH-ul. În absen a unui tampon la temperaturi obi nuite, stratul tinde s formeze cr p turi. Acidul boric este non-volatil i stabil, ajut la uniformizarea stratului [83].

2.2 Metode i tehnici de ob inere a straturilor nanocompozite

2.2.1. Celula electrolitic i modul de lucru

Pentru m sur rile electrochimice s-a utilizat un poten iostat tip VoltaLab PGZ 100 conectat la un calculator dup cum se poate observa în figura 2.6. Aceast etap a lucr rii a fost realizat în cadrul Centrului de Competen e (Cercetare): Interfe e - Tribocoroziune -Sisteme Electrochimice (CC-ITES).





Fig. 2.6. Set-up-ul utilizat la cinetica electro-co-depunerii: (a) poten iostat VoltaLab PGZ100 conectat la un calculator; (b) celula electrolitic

2.2.2. Protocolul experimental

a) Protocolul experimental utilizat la studiul cineticii electro-co-depunerii:

Preg tirea catodului (WE):

- proba cilindru de Cu folosit ca proba de lucru;

- suprafa a de 10 cm^2 i cu contact electric;

- suprafa a care se studiaz , bine definit , iar celelalte suprafe e izolate;

- înainte de imersare în solu ia de electrolit, proba a fost cur at mecanic, decapat i

degresat chimic, sp lat foarte bine cu apa distilat, apoi uscat cu aer cald.

Preg tirea anodului (CE):

- proba cilindru de Ni pur cu contact electric folosit ca matrice metalic ;

- înainte de imersare în solu ia de electrolit, proba a fost degresat cu alcool i sp lat cu ap distilat , apoi uscat cu aer cald.

Electrod de referin (RE):

- calomel saturat SCE (Hg/Hg₂Cl₂, KCl), E = + 244 mV vs. NHE la 25°C. Celula de electroliz :

- cu pere i dubli pentru a p stra temperatura dorit ;

- con ine cei trei electrozi (WE, CE, RE);

- volum de 300 mL de solu ie;
- sistem de agitare electromagnetic;

- pozi ionarea electrozilor la aceea i distan la fiecare m sur toare;

- con ine un termometru pentru a controlul temperaturii a solu iei de electrolit.

Parametrii de lucru:

- pH = 4.04;

- temperatura = 42 ± 1 °C;

- agitare magnetic = 300 rpm.

M sur tori electrochimice:

- curbe de voltametrie ciclic (în absen a i în prezen a fazei disperse);

- curbe de spectroscopie de impedan electrochimic (EIS) la poten ial catodic (în absen a i în prezen a fazei disperse);

- cantitatea de curent în func ie de timp (Q) la poten ial catodic (în absen a i în prezen a fazei disperse).

b) Protocolul experimental utilizat la ob inerea straturilor electro-co-depuse:

Preg tirea catodului (WE):

- proba plan de o el inox 304 folosit ca proba de lucru;

- suprafa a de 25 cm^2 i cu contact electric;



- suprafa a care se studiaz , bine definit , iar celelalte suprafe e izolate;

- înainte de imersare în solu ia de electrolit, proba a fost cur at mecanic, decapat i

degresat chimic, sp lat foarte bine cu apa distilat, apoi uscat cu aer cald.

Preg tirea anodului (CE):

- proba plan de Ni pur cu contact electric folosit ca matrice metalic ;

- înainte de imersare în solu ia de electrolit, proba a fost degresat cu alcool i sp lat cu ap distilat , apoi uscat cu aer cald.

Electrod de referin (RE):

- calomel saturat SCE (Hg/Hg₂Cl₂, KCl), E = +244 mV vs. NHE la 25°C. Celula de electroliz :

- cu pere i dubli pentru a p stra temperatura dorit ;

- con ine cei trei electrozi (WE, CE, RE);

- volum de 450 mL de solu ie;

- sistem de agitare electromagnetic;

- pozi ionarea electrozilor la distan paralel la fiecare m sur toare;

- con ine un termometru pentru controlul temperaturii a solu iei de electrolit.

Parametrii de lucru:

- densit ile de curent folosite au fost 40, 60 i 72 mA/cm²;

- timpul de co-depunere a fost 15 i 30 min;

- concentra iile de faz disperse folosite au fost Ni/nano-TiO₂ (10, 15, 20 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10, 15, 20 gL⁻¹);

- temperatura b ii de electrolit a fost de 45 ± 1 °C;

- pH-ul solu iei a fost 4.04;

- cu agitare magnetic de 450 rpm.

M sur tori electrochimice:

- pentru probele ob inute la densitatea de curent de 40 mA/cm² s-au m surat curbe de culometrie la diferi i timpi de electro-co-depunere (în absen a i în prezen a fazei disperse) cu ajutorul poten iostatului VoltaLab PGZ100 conectat la un calculator (s-a impus o densitate de curent pentru a ob ine o grosime de strat predefinit m surându-se evolu ia poten ialului func ie de timpul de co-depunere);

- iar pentru probele ob inute la densit ile de curent de 60 i 72 mA/cm² s-a utilizat poten iostatul PRT 20-2 care nu a fost conectat la un calculator i nu s-au putut înregistra m sur tori electrochimice.

Au fost ob inute urm toarele straturi:

straturi de nichel pur definite

- $Ni/nano-TiO_2$ (0 gL¹) pentru compararea cu straturile nanocompozite cu TiO₂;

- $Ni/nano-TiC (0 gL^{-1})$ pentru compararea cu straturile nanocompozite cu TiC;

- Ni pur pentru compararea cu straturile nanocompozite cu TiO_2 i TiC;

straturi nanocompozite cu o concentra ie de 10 gL⁻¹ nanoparticule de oxid de titan în solu ia de electrodepunere definite - *Ni/nano-TiO*₂ (10 gL⁻¹);

straturi nanocompozite cu o concentra ie de 15 gL⁻¹ nanoparticule de oxid de titan în solu ia de electrodepunere definite - *Ni/nano-TiO*₂ (15 gL⁻¹);

straturi nanocompozite cu o concentra ie de 20 gL⁻¹ nanoparticule de oxid de titan în solu ia de electrodepunere definite - *Ni/nano-TiO*₂ (20 gL⁻¹);

straturi nanocompozite cu o concentra ie de 10 gL⁻¹ nanoparticule de carbur de titan în solu ia de electrodepunere definite - Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹);

straturi nanocompozite cu o concentra ie de 15 gL⁻¹ nanoparticule de carbur de titan în solu ia de electrodepunere definite - *Ni/nano-TiC* (15 gL⁻¹);

straturi nanocompozite cu o concentra ie de 20 gL⁻¹ nanoparticule de carbur de titan în solu ia de electrodepunere definite - *Ni/nano-TiC* (20 gL⁻¹).



2.3. Tehnici de caracterizare a straturilor nanocompozite

2.3.1. Grosimea straturilor electrodepuse prin cânt rire

Instrumentul de m sur utilizat a fost microbalan a analitic . Analiza grosimii straturilor electrodepuse s-a realizat prin cânt rirea probelor folosind formulele 2.1 i 2.2 pentru calcul:

$$G = \frac{m_d}{S}$$

$$\Delta G = \frac{G}{\cdots_{Co}} \times 10^4$$
(2.1)
(2.2)

unde: G - grosime strat (g/cm²); m_d - masa depus (g); S - suprafa a activ (cm²); G - grosime strat (µm); _{Ni} - densitatea nichelului (g/cm³).

2.3.2. Grosimea straturilor prin microscopie electronic cu scanare în sec iune transversal

În figura 2.7 (a) este prezentat microscopul cu scanare electronic cuplat cu analizorul de raze X dispersate, Philips XL 30 FEG apar inând Departamentului de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), KU Leuven cu care a fost caracterizat grosimea straturilor.





Fig. 2.7. (a) Microscopul cu scanare electronic Philips XL 30 FEG; (b) Probe pentru m surarea grosimi straturilor electrodepuse

2.3.3. Caracterizarea morfologic i compozi ional a suprafe elor straturilor prin microscopie electronic (SEM-EDX)

Cu ajutorul microscopului cu scanare electronic cuplat la analizorul de raze X dispersate (Philips XL 30 FEG) prezentat în figura 2.7 (a) a fost caracterizat morfologia i compozi ia chimic a suprafe ei straturilor de nichel pur i suprafe ei straturilor nanocompozite ob inute electrochimic.



2.3.4. Analiza microtopografic prin microscopie de for atomic (AFM) a suprafe elor straturilor electrodepuse

Analiza suprafe elor cu ajutorul AFM s-a efectuat în cadrul laboratorului Departamento de Superficies Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), Spania, utilizând aparatul Agilent Picoplus 5500 (figura 2.8). M sur torile au fost efectuate în modul tapping.



Fig. 2.8. Microscopul de for atomic Agilent Picoplus 5500 [105]

2.3.5. Analiza microtopografic a suprafe elor straturilor cu profilometrul optic noncontact Wyco NT 3300

M surarea rugozit ii s-a realizat atât cu microscopul de for atomic cât i cu profilometrul optic non-contact Wyco NT 3300 cu interferometrie de lumin alb i program soft Vision (versiunea 2.210) conform figurii 2.9. Acest aparat poate m sura suprafe e de la 0.1 nm la 2 mm ce poate reda imagini 2D i 3D i apar ine Departamentului de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), KU Leuven.



Fig. 2.9. Profilometru optic non-contact Wyco NT 3300

2.3.6. Analiza structural cu difractometrul de raze X - Seifert 3003 T

În figura 2.10 se poate observa difractometrul Seifert 3003 T din cadrul Departamentului de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), KU Leuven, cu ajutorul c ruia s-a pus în eviden orientarea preferen ial a planelor cristaline în straturile de nichel i diminuarea acestei orient ri preferen iale la straturile nanocompozite ca urmare a înglob rii nanoparticulelor de TiO_2 i TiC.







Fig. 2.10. Difractometrul de raze X Seifert 3003 T

2.3.7. Analiza durit ii prin nanoindentare cu nano-durimetru CSM

Analiza durit ii straturilor de nichel i a nanocompozitelor a fost realizat cu ajutorul nano-durimetrului CSM Indentation 3.71 echipat cu o camer color (figura 2.11) apar inând Departamentului de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), KU Leuven.



Fig. 2.11. Nano-durimetru CSM Indentation 3.71

2.3.8. Evaluarea rezisten ei la coroziune

Pentru caracterizarea comport rii la coroziune a straturilor electro-depuse s-a folosit un poten iostat / galvanostat VoltaLab PGZ 100 din cadrul Centrului de Competen e (Cercetare) CC-ITES (figura 2.13).

S-a folosit o celul electrochimic cu pere i dubli pentru a men ine temperatura constant cu un volum de solu ie de 350 mL i care con ine trei electrozi: electrod de lucru (W.E.) fiind proba testat pe a c rui suprafa s-a f cut m surarea, contraelectrodul (C.E.) grila de platin circular, Ag/AgCl (solu ie saturat de KCl) care are valoarea stabil a poten ialului de +199 mV fa de electrodul normal de hidrogen (NHE).

Sistemul este conectat la computer pentru a înregistra datele experimentale dotat cu un program de lucru (Voltamaster) i un soft de analiz a datelor (Origin). Probele de analizat au fost izolate cu r in i sp late cu ap distilat înainte de imersarea în solu ia de testare.

Tehnicile de investigare conform protocolului de lucru au constat din:

- evolu ia poten ialului liber E (t) varia ia în timp a poten ialului de electrod (WE) în circuit deschis (OCP);

- determinarea rezisten ei de polarizare, Rp, i a coroziunii polarizare liniar în jurul OCP $\pm 40 \text{ mV}$;

- trasarea diagramelor de spectroscopie de impedan electrochimic (EIS) la poten ial liber, în curent alternativ cu A = 10 mV, cu frecven a de la 100 kHz la 10 mHz.





Fig. 2.13. Set-up utilizat la comportarea la coroziune cu poten iostatul VoltaLab PGZ100 conectat la un calculator

A fosta selec ionat solu ia coroziv de NaCl (0.5M) cu pH = 5.16 (fiind considerat unul din cele mai corozive medii apoase), pentru a studia comportamenul la coroziune al straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ comparativ cu stratul de Ni pur.

2.3.9. Studiul efectului electrocatalitic

Testele de activitate electrocatalitic a straturilor nanocompozite în solu ie alcalin au fost realizate cu ajutorul unui poten iostat / galvanostat VoltaLab PGZ 100 din cadrul Centrului de Competen e (Cercetare) CC-ITES folosindu-se acela i sistem de evaluare a rezisten ei la coroziune prezentat în figura 2.13.

Ca solu ie alcalin s-a folosit NaOH 0.5 M cu pH-ul de 11.90 la un volum de solu ie în celula electrolitic de 350 mL.

Protocolul de lucru a constat din:

trasarea curbelor de polarizare catodic (PD) viteza de baleiere a poten ialului fiind de 1,
5 i 10 mV/sec.;

- trasarea diagramelor de spectroscopie de impedan electrochimic (EIS) la poten iale impuse de 1000 i -1200 mV, în curent alternativ cu A = 10 mV, cu frecven a de la 100 kHz la 10 mHz.

2.3.10. Comportarea straturilor electrodepuse la uzur prin frecare

În figura 2.14 este reprezentat set-up-ul utilizat la investigarea testelor de uzur prin frecare din cadrul Departamentului de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), KU Leuven, Belgia.



Fig. 2.14. Set-up-ul utilizat la realizarea testelor de uzur prin frecare



Pionul de frecare folosit la testele de uzur a fost bila de alumin cu diametrul de 10 mm de gradul G 10 (Ceratec Technical Ceramics BV).

În timpul testelor au fost continuu monitoriza i parametrii mecanici precum: for a normal, for a tangen ial, coeficientul de frecare, num rul de cicluri, frecven a de oscilare i amplitudinea de deplasare.

Protocolul de evaluare a comportamentului la uzur prin frecare const în m sur tori insitu mecanice inându-se cont de for a normal aplicat asupra straturilor nanocompozite (1N, 3N i 5N), frecven a de oscilare (1Hz i 5Hz), un timp de rota ii constant de 10000 de cicluri i amplitudinea de $200 \,\mu$ m.

Urma de uzur rezultat în urma frec rii a fost analizat cu ajutorul profilometrului optic non-contact Wyco NT 3300 (prezentat în figura 2.9) pentru calcularea adâncimii urmelor de uzur . Caracterizarea morfologic i compozi ional s-a realizat cu ajutorul SEM-EDX (prezentat în figura 2.7 a) pe diferite regiuni ce apar ineau urmelor de uzur .



Capitolul 3 CINETICA I MECANISMUL ELECTRO-CO-DEPUNERII FAZELOR DISPERSE NANOMETRICE ÎN MATRICE DE NICHEL

Scopul lucr rii în acest parte a studiului const în realizarea de electrodepuneri în matrice de nichel, în care se includ particule nanometrice de oxid de titan i carbur de titan. Studiul va urm ri influen a fazelor disperse nanometrice de TiO_2 i TiC prin metode electrochimice cum sunt curbele de voltametrie ciclic, curbele de spectroscopie de impedan electrochimic i tranziente ale curentului în func ie de timpul impus. Toate aceste m sur ri au fost realizate în cadrul Centrului de Cercetare (Competen e): Interfe e – Tribocoroziune – Sisteme Electrochimice (CC-ITES), Universitatea "Dun rea de Jos" din Gala i.

3.2. Trasarea curbelor de voltametrie ciclic (CV)

Pentru studiul prin voltametrie ciclic , la bornele circuitului a fost aplicat o tensiune ce a pornit de la un poten ial de electrod de -1,8 V (vs SCE), a atins valoarea de -0,2 V (vs SCE) i apoi s-a întors tot la valoarea poten ialului de -1,8 V (vs SCE). Varia ia poten ialului impus a fost f cut pentru viteza de baleiere egal cu 5 mV/sec.

În figura 3.1 sunt prezentate curbele de voltametrie ciclic trasate la un poten ial catodic cu i f r faz dispers de TiO_2 i TiC, urm rindu-se varia ia densit ii de curent cu poten ialul de reducere al metalului.



Fig. 3.1. *Curbe de voltametrie ciclic comparative de Ni pur, Ni/nano-TiO*₂ *i Ni/nano-TiC pentru (a) 10 gL*⁻¹ *i (b) 20 gL*⁻¹ *de nanoparticule în solu ie*

Conform cu figura 3.1 (a)-(b), prezen a nanoparticulele de TiO_2 i cele de TiC în solu ie au efect diferit. Comparativ cu diagrama de nichel pur, curbele cu nanoparticule de TiO_2 i TiC atât la o concentra ie de 10 gL⁻¹ cât i la 20 gL⁻¹ în solu ia de nichelare, prezint o deplasare la poten iale mai pozitive.



Luând în considerare o valoare constant a poten ialului catodic de -1,2 V (vs SCE), din figura 3.1 (a) se observ c densitatea de curent are valoarea cea mai mic pentru stratul de Ni pur respectiv -12,7 mA/cm² (t = 120 sec). Pentru stratul de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) valoarea densit ii de curent cre te la -15,2 mA/cm² (t = 120 sec) i cre te i mai mult pentru stratul de Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) valoarea densit ii de curent ajungând la -21,9 mA/cm² (t = 120 sec).

Aceea i tendin s-a p strat i în figura 3.1 (b) la aceea i valoare a poten ialului catodic de -1,2 V (vs SCE), valoarea densit ii de curent pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹) cre te la -15,9 mA/cm² (t = 120 sec) comparativ cu valoarea densit ii de curent care cre te la -19,4 mA/cm² (t = 120 sec) pentru stratul de Ni/nano-TiC (20 gL⁻¹).

Rezultatele prezentate confirm activarea procesului de electroreducere a matricei de Ni în prezen a nanoparticulelor disperse de TiO_2 i TiC. Acest comportament demonstreaz c una din etapele intermediare a co-depunerii particulelor este adsorb ia ionilor metalici pe suprafa a lor i migrarea acestora pe suprafa a catodului.

La aceea i densitate de curent, efectul nanoparticulelor de TiO_2 i TiC în co-depunerea electrochimic cu nichelul, induce aceea i cre tere a centrelor active de nucleere i vor avea ca efect modificarea structurii acestora spre valori mai mici ale dimensiunii cristalitelor.

3.3. Trasarea diagramelor de spectroscopie de impedan electrochimic la poten iale catodice (EIS)

M sur torile de spectroscopie de impedan electrochimic au fost efectuate în baia de placare cu nichel cu i f r nanoparticule de TiO_2 i TiC pentru a distinge efectul nanoparticulelor asupra mecanismului de electrodepunere.

Considerând cel mai simplu circuit echivalent conform figurii 3.2 i evaluând valoarea impedan ei la intersec ia cu OX, la un poten ial de reducere de -0,7 V (vs SCE) în figura 3.3 (a), cea mai mare rezisten de transfer de sarcin (R_{ct}) este pentru *Ni pur* de *150* h $\cdot cm^2$, scade la *127* h $\cdot cm^2$ pentru *Ni/nano-TiO*₂ (*10 gL*⁻¹) i scade i mai mult la valoarea de *49* h $\cdot cm^2$ pentru *Ni/nano-TiC* (*10g L*⁻¹).



Fig. 3.2. Circuitul echivalent pentru calcularea rezisten ei de transfer de sarcin : R_e – rezisten a electrolitului; CPE – capacintan a stratului dublu; R_{ct} – rezisten a de transfer de sarcin [110]





Fig. 3.3. Reprezentarea diagramelor EIS la poten ial catodic (E = -0,7 V vs SCE) pentru curbele de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC la concentra iile de (a) 10 gL⁻¹ i (b) 20 gL⁻¹ de nanoparticule în solu ie

Din figura 3.3 (b) la o concentra ie de 20 gL^{-1} nanoparticule în solu ie, R_{ct} pentru *Ni/nano-TiO*₂ scade la 101 $h \cdot cm^2$ i în timp ce pentru *Ni/nano-TiC* r mâne la aceea i valoare de 50 $h \cdot cm^2$ ca i la concentra ia de 10 gL⁻¹ nanoparticule în solu ie.

Rezultatele de sc dere a rezisten ei de transfer de sarcin din diagramele de impedan , în timpul co-depunerii nanoparticulelor disperse de TiO_2 i TiC confirm din nou efectul lor de activare a electroreducerii matricei de Ni.

Influen a nanoparticulelor asupra diagramelor de impedan în timpul electrodepunerii este de reducere a rezisten ei de transfer de sarcin i poate confirma presupunerea c nanoparticulele sporesc transportul ionic la suprafa a catodului prin stratul lor ionic adsorbit. Se poate considera c prin sc derea rezisten ei de transfer de sarcin , nanoparticulele pot activa reducerea nichelului [109].

3.4. Cantitatea de curent în func ie de timp (Q)

Varia ia cantit ii de curent (Q) în func ie de timp este prezentat în figura 3.5 (a)-(b) la un poten ial catodic de -0,7 V (vs SCE) pentru straturile de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC. Cea mai mic cantitate de electricitate este consumat de Ni pur fiind de -192,7 mC/cm² la timpul de 300 secunde.

Din figura 3.5 (a) la poten ialul catodic de -0,7 V (vs SCE) la acela i timp de 300 secunde, se observ c o cantitate de curent mare este consumat la o valoare de -238,6 mC/cm² pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹), iar cea mai mare cantitate de curent este consumat pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) ajungând la valoarea de -611,3 mC/cm².

Cre terea cantit ii de electricitate în timpul co-depunerii nanoparticulelor disperse poate fi explicat prin m rirea suprafe ei active i deci a rugozit ii suprafe ei, fapt confirmat de m sur torile ulterioare de rugozitate ale suprafe elor nanocompozite.

La o concentra ie de TiO₂ (20 gL⁻¹) nanoparticule în solu ie conform cu figura 3.5 (b), cantitatea de curent consumat este de -245,6 mC/cm², fiind pu in mai mic comparativ cu stratul cu o concentra ie de TiO₂ (10 gL⁻¹) nanoparticule în solu ie conform cu figura 3.5 (a).





Fig. 3.5. Cantitatea de curent (Q) vs. timp la poten ial catodic (E = -0,7 V vs SCE) pentru curbele de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC la concentra iile de (a) 10 gL⁻¹ i (b) 20 gL⁻¹ de nanoparticule în solu ie

Îns pentru stratul nanocompozit cu TiC (20 gL⁻¹) nanoparticule în solu ie conform cu figura 3.5 (b) la acela i poten ial catodic de -0,7 V (vs SCE) i acela i timp de 300 secunde, se observ c valoarea cantit ii de curent este de -574,1 mC/cm². Putem spune c la o concentra ie de 10 gL⁻¹ TiC s-a înregistrat o cantitate de curent mai mic comparativ cu stratul nanocompozit cu 20 gL⁻¹ TiC.

La finalul acestui capitol se poate men iona c s-au scos în eviden efectele nanoparticulelor, date care nu se reg sesc în literatura de specialitate consultat în aceast tez de doctorat referitoare la cele dou sisteme analizate Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC pentru a se putea face o compara ie din punct de vedere al m sur torilor electrochimice prin curbe de voltametrie ciclic , impedan e de spectroscopie electrochimic i varia ia cantit ii de curent în func ie de timp.

3.5. Concluzii par iale

Din curbele de voltametrie ciclic se observ c prezen a nanoparticulelor induc o deplasare a curbelor spre valori ale poten ialelor mai pozitive. La o valoare constant a poten ialului catodic de -1,2 V (vs SCE), rezultatele au ar tat c stratul de Ni pur are densitatea de curent cu valoarea cea mai mic , având o tendin de cre tere pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂, iar pentru stratul nanocompozit Ni/nano-TiC, valoarea densit ii de curent i cre te i mai mult la un timp de 120 secunde.

Rezultatele prezentate confirm activarea procesului de electroreducere a matricei de Ni în prezen a nanoparticulelor disperse de TiO_2 i TiC.

Conform m sur torilor de spectroscopie de impedan electrochimic, buclele inductive la frecven joas în reprezentarea Nyquist sunt mai mari pentru reducerea nichelului pur comparativ cu cele de oxid de titan i carbur de titan.

Conform datelor de impedan trasate la poten ialele catodice s-a înregistrat cea mai mic rezisten de transfer de sarcin în prezen a nanoparticulelor de TiC comparativ cu TiO_2 .

Se poate considera c prin sc derea rezisten ei de transfer de sarcin , nanoparticulele de TiO_2 i TiC activeaz procesul de electroreducere a nichelului.

La acela i poten ial catodic, prezen a nanoparticulelor de TiO_2 i TiC stimuleaz cre terea cantit ii de electricitate consumat în timp, cele mai mari valori înregistrându-se datorit prezen ei nanoparticulelor de TiC.



Capitolul 4 INFLUEN A PARAMETRILOR ELECTRODEPUNERII ASUPRA PROPRIET ILOR STRATURILOR ELECTRODEPUSE

Acest capitol s-a concentrat pe studiul grosimii straturilor nanocompozite comparativ cu grosimea straturile de nichel pur ob inute în func ie de parametrii de electrodepunere, cum ar fi: timpul de co-depunere, densitatea de curent i concentra ia de nanoparticule din solu ia de electrolit. Concentra ia de nanoparticule în baia de electrolit este foarte important în determinarea cantit ii de nanoparticule încorporate în strat.

S-au urm rit grosimile straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC cu concentra ii de 10, 15 i 20 gL⁻¹ comparativ cu ale straturilor de nichel pur func ie de parametrii de co-depunere: densit i de curent de 40, 60 i 72 mA/cm², timpul de co-depunere de 15 i 30 de minute, iar viteza de agitare s-a men inut constant la o valoare de 450 rpm.

4.1. Dependen a grosimii de strat de timpul de co-depunere i de densitatea de curent

4.1.1. Varia ia grosimii de strat func ie de timpul de co-depunere i densitatea de curent a straturilor nanocompozite Ni/nano-TiO₂ (10, 15, 20 gL⁻¹)

S-a variat timpul de electrodepunere la 15 i 30 minute, pentru densit ile de curent de 40, 60 i 70 mA/cm², atât pentru realizarea depunerilor de Ni pur cât i pentru straturile nanocompozite, folosind nanoparticule de oxid de titan. Dup electrodepunere, straturile au fost cânt rite i s-a apreciat grosimea ob inut .

Figura 4.2 prezint varia ia grosimii de strat în func ie de densitatea de curent la cei doi timpi de co-depunere de 15 i 30 de minute ale straturilor nanocompozite pentru toate concentra iile de nanoparticule de TiO₂ de 10, 15 i 20 gL⁻¹ comparativ cu straturile de Ni pur.



Fig. 4.2. Varia ia grosimii de strat func ie de **densitatea de curent** prin cânt rirea straturilor electrodepuse de Ni pur i Ni/nano-TiO₂ (10, 15 i 20 gL⁻¹) la timpii de co-depunere de (a) 15 min i (b) 30 min

Se observ o cre tere liniar a grosimii de strat odat cu cre terea densit ii de curent i timpul de co-depunere.



Verificarea calculelor grosimii de strat prin cânt rire prin microscopie electronic pe probele preg tite în sec iune transversal .

Aceast cre tere a grosimii straturilor de Ni pur i a straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) ob inute la densitatea de curent de 40 mA/cm² i timpii de codepunere de 15 i 30 de minute, este pus în eviden i prin imaginile ob inute cu ajutorul microscopiei electronice (SEM) în sec iune transversal prezentate în figurile 4.3 i 4.4.



Fig. 4.3. *Micrografii SEM în sec iune transversal a straturilor de Ni/nano-TiO*₂ (0 gL^{-1}) *i Ni/nano-TiO*₂ (10 gL^{-1}) *la densitatea de curent de 40 mA/cm*² *cu timpul de co-depunere de* **15 min**



Fig. 4.4. *Micrografii SEM în sec iune transversal a straturilor de Ni/nano-TiO*₂ (0 gL^{-1}) *i Ni/nano-TiO*₂ (10 gL^{-1}) *la densitatea de curent de 40 mA/cm*² *cu timpul de co-depunere de* **30 min**

A a cum s-a observat, grosimea straturilor nanocompozite cu TiO_2 cre te odat cu cre terea densit ii de curent i a timpului de electrodepunere, dar i cu m rirea concentra iei de nanoparticule de TiO_2 în solu ie. Figurile 4.3 i 4.4 confirm corectitudinea valorilor grosimilor de strat determinate prin cânt rire.

4.1.2. Varia ia grosimii de strat func ie de timpul de co-depunere i densitatea de curent a straturilor nanocompozite Ni/nano-TiC (10, 15, 20 gL⁻¹)

Varia ia grosimii de strat în func ie de densitatea de curent la cei doi timpi de codepunere de 15 i 30 de minute ale straturilor nanocompozite pentru toate concentra iile de nanoparticule de TiC de respectiv 10, 15 i 20 gL⁻¹ comparativ cu straturile de Ni pur, este prezentat în figura 4.6.

Datele prezentate în figura 4.2 confirm a adar c grosimea straturilor electrodepuse cre te odat cu cre terea timpului de electro-co-depunere i a densit ii de curent.





Fig. 4.6. Varia ia grosimii de strat func ie de **densitatea de curent** prin cânt rirea straturilor electrodepuse de Ni pur i Ni/nano-TiC (10, 15 i 20 gL⁻¹) la timpii de co-depunere de (a) 15 min i (b) 30 min

Verificarea calculelor grosimii de strat prin cânt rire prin microscopie electronic pe probele preg tite în sec iune transversal .

Figurile 4.7 i 4.8 prezint aproximativ acelea i grosimi de strat m surate cu ajutorul microscopiei electronice (SEM) în sec iune transversal pentru straturile de Ni pur i Ni/nano-TiC (10 gL^{-1}) ob inute electrochimic la densitatea de curent de 40 mA/cm² cu timpul de co-depunere de 15 min.



Fig. 4.7. *Micrografii SEM în sec iune transversal a straturilor de Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC(10 gL⁻¹) la densitatea de curent de 40 mA/cm² cu timpul de co-depunere de* **15 min**



Fig. 4.8. *Micrografii SEM în sec iune transversal* a straturilor de Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC(10 gL⁻¹) la densitatea de curent de 40 mA/cm² cu timpul de co-depunere de **30 min**



Imaginile SEM ob inute în sec iune transversal a suprafe elor electrodepuse confirm o aderen bun a straturilor pe suportul din o el inox i se mai remarc faptul c grosimea straturilor electrodepuse cre te odat cu cre terea timpului de co-depunere.

i pentru sistemul nanocompozit Ni/nano-TiC conform cu figurile 4.7 i 4.8 se confirm corectitudinea valorilor grosimilor de strat determinate prin cânt rire.

Din rezultatele prezentate în acest subcapitol se poate concluziona c grosimea straturilor electrodepuse cre te odat cu cre terea timpului de electro-co-depunere i a densit ii de curent, aceast tendin ascendent s-a ob inut pentru toate tipuri de straturi electro-co-depuse.

Îns i cre terea concentra iei fazelor disperse de TiO_2 i TiC în solu ia de electrolit a avut un rol important în cre terea grosimii de strat. Astfel c cea mai mare grosime de strat se remarc prin ad ugarea concentra iei de 20 g L^{-1} nanoparticule în electrolit, confirmând includerea nanoparticulelor în matricea metalic.

4.2. Gradul de includere al nanoparticulelor de TiO_2 i TiC func ie de timpul de co-depunere i densitatea de curent

În figurile 4.9 i 4.10 se prezint gradul de includere al nanoparticulelor de oxid de titan i carbur de titan în matricea metalic de nichel, calculat din analiza SEM-EDX, func ie de densitatea de curent la cei doi timpi de co-depunere experimenta i de 15 i 30 de minute.



(a) $t = 15 \min$



Fig.4.9. Gradul de includere al **nanoparticulelor de TiO**₂ în matricea de nichel func ie de densitatea de curent la timpul de co-depunere de (a) 15 min i (b) 30 min



(a) $t = 15 \min$

(b) $t = 30 \min$

Fig.4.10. *Gradul de includere al nanoparticulelor de TiC* în matricea de nichel func ie de densitatea de curent la timpul de co-depunere de (a) 15 min i (b) 30 min



Rezultatele ob inute confirm includerea nanoparticulelor de oxid de titan i a carburii de titan în matricea metalic de nichel. i putem observa o cre tere a gradului de includere al nanoparticulelor de TiO_2 i TiC în matricea de nichel i prin cre terea densit ii de curent i timpului de electrodepunere.

Aceea i tendin de cre tere a gradului de includere de faz dispers de TiO_2 în strat odat cu cre terea concentra iei de nanoparticule în solu ie a fost raportat i de al i autori [41, 43, 45, 111]. Îns un alt parametru important în includerea particulelor în stratul nanocompozit este i agitarea suspensiei electrolitice, care permite men inerea fazei disperse într-o suspensie omogen [4].

4.4. Concluzii par iale

Ob inerea straturilor de nichel pur, a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC s-a realizat prin metoda electro-co-depunerii, metod care asigur un control ferm al grosimii de strat, al eficien ei de depunere i al uniformit ii.

S-au stabilit parametrii pentru ob inerea straturilor i s-a efectuat un studiu comparativ între straturile de nichel pur i straturile nanocompozite ob inute folosind nanoparticule de oxid de titan i carbur de titan.

S-au studiat urm torii parametri de electrodepunere: densitatea de curent, timpul de electrodepunere i concentra ia nanoparticulelor în solu ia de electrolit.

Datele prezentate prin cânt rirea straturilor i analizarea cu ajutorul microscopiei electronice (SEM) în sec iune transversal confirm cre terea grosimii de strat odat cu cre terea timpului de electro-co-depunere i a densit ii de curent pentru straturile nanocompozite.

Cre terea concentra iei fazelor disperse de TiO_2 i TiC în solu ia de electrolit a avut i ea un rol important, cea mai mare grosime de strat remarcându-se prin ad ugarea concentra iei de 20 g L⁻¹ nanoparticule în electrolit, confirmând includerea nanoparticulelor în matricea metalic .

Rezultatele ob inute din calcularea gradului de includere cu ajutorul analizei SEM-EDX confirm includerea nanoparticulelor de oxid de titan i a carburii de titan în matricea metalic de nichel odat cu cre terea densit ii de curent, a timpului de electrodepunere i a concentra iei de nanoparticule.

Studiul realizat confirm importan a tuturor parametrilor în timpul procesului de electro-codepunere pentru a ob ine straturi nanocompozite cu grosimi de strat bine definite i cu o bun aderen .



Capitolul 5 CARACTERIZAREA MORFOLOGIC, STRUCTURAL I TOPOGRAFIC

În acest capitol s-a urm rit caracterizarea suprafe elor straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC comparativ cu straturile de nichel pur din punct de vedere morfologic-compozi ional SEM-EDX cu ajutorul microscopului electronic Philips XL 30 FEG, structural XRD cu difractometrul Seifert 3003 T, microtopografic AFM utilizând aparatul Agilent Picoplus 5500 i profilometrul optic non-contact Wyko NT 3300, precum i al durit ii cu ajutorul nano-durimetrului CSM Indentation 3.71, apar inând Departamentului de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), KU Leuven, Belgia în colaborare cu Departamento de Superficies Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), Spania (pentru analiza microtopografic AFM).

5.1. Analiza morfologic i compozi ional a suprafe elor straturilor electrodepuse de Ni/nano-TiO₂ (10, 15, 20 gL⁻¹) prin microscopie electronic (SEM-EDX)

Analiza straturilor electrodepuse cu Ni/nano-TiO₂ (10, 15, 20 gL⁻¹) din acest subcapitol a pus în eviden diferen e morfologice ale suprafe elor nanocompozite comparativ cu metalul pur electrodepus. Imaginile morfologice SEM pe probele de nichel pur ob inute în acelea i condi ii de electrodepunere ca i cele pentru straturile nanocompozite Ni/nano-TiO₂ confirm efectele nanoparticulelor în diferen a morfologiei straturilor nanocompozite ob inute. Imaginile au fost ob inute prin baleierea unui fascicul de electroni cu tensiunea de 10 V p strându-se aceea i magnitudine de 1000x.

Caracteristicile morfologice i analizele EDX ale straturilor de Ni/nano-TiO₂ (0 gL⁻¹), Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹), Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹) i Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹) în conformitate cu condițiile de electrodepunere la densitatea de curent de 40 mA/cm², cu timpul de co-depunere de 15 i 30 minute sunt prezentate în figurile 5.1 i 5.2.







(c) Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹) (d) Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹) **Fig. 5.1.** Analiza SEM-EDX a suprafe ei straturilor de: (a) Ni/nano-TiO₂ ($O gL^{-1}$), (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹), (c) Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹) i (d) Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹) la densitatea de curent de 40 mA/cm² i timpul de co-depunere de 15 min

A a cum se observ, nichelul pur electrodepus prezint cristale mari, îns odat cu ad ugarea de nanoparticule în solu ie, suprafa a prezint o structur cu cristale mai mici.

Caracteristicile morfologice ale suprafe ei stratului de nichel pur reprezentat în figura 5.1 (a) prezint o simetrie de cristal pseudo-pentagonal reprezentativ stratului ob inut la o densitate de curent de 40 mA/cm² i un timp de co-depunere de 15 minute. Aceast simetrie de cristal a stratului de nichel ob inut la densitatea de curent de 40 mA/cm² a fost raportat i de al i cercet tori [48].

M rind timpul de electrodepunere la 30 minute, suprafa a stratului de nichel pur conform cu figura 5.2 (a) ilustreaz o simetrie cristalografic caracteristic orient rii cristalelor.

Se poate observa c odat cu cre terea concentra iei de nanoparticule de TiO_2 în solu ie, m rimea cristalelor de Ni se mic oreaz având un aspect de pierdere de textur ceea ce corespunde i cu raport rile altor cercet tori [41].

Cu ad ugarea de nanoparticule de TiO_2 în baia electrolitic, gr un ii devin neclari i dimensiunea este redus în comparație cu Ni pur. Pe suprafa a straturilor se observ puncte albe reprezentative nanoparticulelor de TiO₂.











(c) Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹)
(d) Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹)
Fig. 5.2. Analiza SEM-EDX a suprafe ei straturilor de (a) Ni/nano-TiO₂ (0 gL⁻¹),
(b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹), (c) Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹) i (d) Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹) la densitatea de curent de 40 mA/cm² i timpul de co-depunere de 30 min

Ca o concluzie în finalul subcapitolului se poate afirma c prin încorporarea nanoparticulelor de TiO_2 în matricea de Ni sunt schimbate morfologiile suprafe elor straturilor nanocompozite rezultate i acest efect cre te odat cu creșterea concentrației nanoparticulelor de TiO_2 în solu ia de electrolit. Schimbarea morfologiei straturilor studiate confirm faptul c odat cu ad ugarea de nanoparticule i m rirea concentra ie de TiO_2 în solu ie este influen at atât de densitatea de curent cât i de timpul de co-depunere.

5.2. Analiza morfologic i compozi ional a suprafe elor straturilor electrodepuse de Ni/nano-TiC (10, 15, 20 gL⁻¹) prin microscopie electronic (SEM-EDX)

Aceea i analiz morfologic-compozi ional SEM-EDX s-a realizat i pe suprafa a straturilor nanocompozite ob inute electrochimic folosind nanoparticule de carbur de titan cu concentra iile de 10, 15 i 20 gL⁻¹ comparativ cu straturile de nichel pur ob inute la aceea i parametrii de electrodepunere.

Caracteristicile morfologice i analizele EDX ale straturilor de Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹), Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹), Ni/nano-TiC (15 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (20 gL⁻¹) electrodepuse la densitatea de curent de 40 mA/cm², cu timpul de co-depunere de 15 i 30 minute sunt prezentate în figurile 5.6 i 5.7. Imaginile au fost ob inute prin baleierea unui fascicul de electroni cu tensiunea de 10 V p strându-se aceea i magnitudine de 1000x.





(c) Ni/nano-TiC (15 gL⁻¹) (d) Ni/nano-TiC (20 gL^{-1}) **Fig. 5.6.** Analiza SEM-EDX a suprafe ei straturilor de (a) Ni/nano-TiC (0 gL^{-1}). (b) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹), (c) Ni/nano-TiC (15 gL⁻¹) i (d) Ni/nano-TiC (20 gL⁻¹) la densitatea de curent de 40 mA/cm² i timpul de co-depunere de 15 min

Figura 5.6 (a) prezint din imaginile SEM o structur metalic omogen de Ni pur cu o form tipic de cristalite de nichel, iar odat cu m rirea timpului de electrodepunere aceste cristalite se m resc dup cum se poate vedea în figura 5.7 (a).

Se poate observa c odat cu ad ugarea de nanoparticule de TiC, suprafa a stratului nanocompozit se schimb, iar gr un ii devin mai mici în comparație cu suprafa a stratului de Ni pur. Din figura 5.6 (b), se poate observa c suprafa a stratului nanocompozit cu 10 gL^{-1} TiC este mai omogen în compara ie cu suprafe ele celorlalte nanocompozite cu 15 gL^{-1} TiC i 20 gL⁻¹ TiC ob inute electrochimic la densitatea de curent de 40 mA/cm² i timpul de 15 minute conform cu imaginile SEM din figura 5.6 (c) i (d).

Figura 5.6 (a)-(d), mai arat de asemenea, reducerea granulație de cristalite de Ni datorate prezenței de nanoparticule de TiC. Iar pe suprafa a stratului nanocompozit s-a format o structur de suprafa nodular, fapt confirmat i de al i cercet tori [38].

Odat cu m rirea timpului de electrodepunere (figura 5.7) i a concentra iei de nanoparticule de TiC, pe suprafa a straturilor nanocompozite s-au format clustere aglomerate, îns se poate observa i prezen a nanoparticulelor din spectrele EDX.

M rind timpul de co-depunere la 30 minute la aceea i densitate de curent, din imaginile SEM din figura 5.7 (b)-(d) se observ c aceste clustere aglomerate devin tot mai mari odat cu cre terea concentra iei de TiC de la 10 gL⁻¹ la 20 gL⁻¹, dar m rindu-se în acela i timp i procentul de nanoparticule în strat a a cum rezult din analiza EDX.



(a) Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹)

(b) Ni/nano-TiC (10 gL^{-1})





(c) Ni/nano-TiC (15 gL⁻¹)
(d) Ni/nano-TiC (20 gL⁻¹)
Fig. 5.7. Analiza SEM-EDX a suprafe ei straturilor de (a) Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹),
(b) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹), (c) Ni/nano-TiC (15 gL⁻¹) i (d) Ni/nano-TiC (20 gL⁻¹) la densitatea de curent de 40 mA/cm² i timpul de co-depunere de 30 min

Putem concluziona din imaginile SEM c prezența nanoparticulelor de TiC în straturile nanocompozite ob inute electrochimic mic oreaz cristalitele de nichel, iar la cre terea densit ii de curent i a timpului de co-depunere suprafa a devine tot mai rugoas i se formeaz clustere aglomerate care devin tot mai mari odat cu cre terea concentra iei de nanoparticule de la 10 gL⁻¹ la 20 gL⁻¹ (minim i maxim de concentra ie de nanoparticule de TiC din baia de electrolit). Analiza EDX confirm prezen a nanoparticulelor în strat i cre te procentul de TiC odat cu cre terea concentra iei de faz dispers .

5.3. Analiza microtopografic prin microscopie de for atomic (AFM) a suprafe elor straturilor electrodepuse

Straturile analizate în acest subcapitol au fost *Ni/nano-TiO*₂ ($0 \ gL^{-1}$), *Ni/nano-TiO*₂ ($10 \ gL^{-1}$) i *Ni/nano-TiC* ($20 \ gL^{-1}$) ob inute electrochimic la o densitate de curent de 40 mA/cm² i un timp de electrodepunere de 30 min. Imaginile 2D i 3D ale rezultatelor analizate sunt prezentate în figurile 5.11 – 5.13. Analiza prin microscopia de for atomic (AFM) a oferit informa ii privind microstructura straturilor pe o suprafa de 80 µm x 80 µm.



Fig. 5.11. Imagini microtopografice AFM ale suprafe ei stratului de Ni/nano-TiO₂ (0 gL⁻¹)



Comparativ cu analiza SEM a suprafe ei straturilor se observ o modificare a gr un ilor prin ad ugarea nanoparticulelor de TiO₂.



Fig. 5.12. Imagini microtopografice AFM ale suprafe ei stratului de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹)

Imaginile 2D prezint informa ii despre omogenitatea straturilor, iar imaginile 3D ilustreaz rugozitatea straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ comparativ cu stratul de Ni pur ob inute în acelea i condi ii de electrodepunere.



Fig. 5.13. Imagini microtopografice AFM ale suprafe ei stratului de Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹)

Din imaginile microtopografice 2D i 3D prezentate în figurile 5.11 - 5.13 putem spune c rugozitatea (R_a) cre te de la 0.196 µm pentru Ni/nano-TiO₂ (0 gL⁻¹), la 0.336 µm pentru Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹), la 0.536 µm pentru Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹).

Putem conclude c rugozitatea cre te de aproximativ 3 ori mai mult odat cu cre terea concentra iei de nanoparticule de TiO₂, fapt confirmat de efectul de perturbare a incluziunii nanoparticulelor din morfologia i topografia suprafe ei a matricei de nichel.

Aceast cre tere a valorilor R_a odat cu cre terea concentra iei de nanoparticule în baia de electrolit este confirmat i de al i cercet tori [49].



5.4. Analiza rugozit ii cu ajutorul profilometrului optic non-contact a suprafe elor straturilor electrodepuse

Figura 5.15 prezint varia ia rugozit ii (R_a) a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10, 15, 20 gL⁻¹) comparativ cu stratul de Ni/nano-TiO₂ (0 gL⁻¹) ob inute la densitatea de curent de 40, 60 i 72 mA/cm² i timpii de electrodepunere de 15 i 30 minute folosi i ca i parametrii de electrodepunere.



Fig. 5.15. Rugozitatea straturilor de Ni/nano-TiO₂ ($0 gL^{-1}$) i Ni/nano-TiO₂ ($10, 15, 20 gL^{-1}$) func ie de densitatea de curent la timpii de co-depunere de (a) 15 minute i (b) 30 minute

În figura 5.16 este redat varia ia rugozit ii (R_a) pentru straturile de Ni/nano-TiC (10, 15, 20 gL⁻¹) comparativ cu stratul de Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹) ob inute la densitatea de curent de 40, 60 i 72 mA/cm² cu timpii de electrodepunere de 15 i 30 minute.



Fig. 5.16. Rugozitatea straturilor de Ni/nano-TiC (0 gL^{-1}) i Ni/nano-TiC (10, 15, 20 gL^{-1}) func ie de densitatea de curent la timpii de co-depunere de (a) 15 minute i (b) 30 minute

Se observ o cre tere a rugozit ii odat cu cre terea densit ii de curent i a timpului de electrodepunere pentru straturile electrodepuse. De asemenea, se poate spune c rugozit ile straturilor nanocompozite cu particule de TiC sunt mai mari decât la celelalte sisteme nanocompozite.



5.5. Caracterizarea structural prin difrac ia de raze X (XRD) a suprafe elor straturilor electrodepuse

În acest parte a cercet rii s-a realizat analiza prin metoda difrac iei de raze X (XRD) cu ajutorul difractometrulului Seifert 3003 T din cadrul Departamentului MTM (KUL) i a fost utilizat pentru a studia textura cristalografic a straturilor de nichel pur comparativ cu straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC ob inute electrochimic pentru concentra iile de faz de dispers de 10 i 20 gL⁻¹ (minim i maxim utilizat).

Difractogramele XRD reprezentative pentru straturile ob inute la diferite concentra ii de nanoparticule de TiO_2 la densitatea de curent de 40 mA/cm² cu timpul de co-depunere în electrolit de 15 i 30 minute sunt prezentate în figura 5.17.



Fig. 5.17. Spectre XRD corespunz toare straturilor de Ni/nano-TiO₂ (0 gL⁻¹), Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹) la densitatea de curent de 40 mA/cm² func ie de timpul de co-depunere de (a) 15 minute i (b) 30 de minute

Figura 5.19 este reprezentativ spectrelor XRD corespunz toare straturilor de Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10, 15, 20 gL⁻¹) ob inute la densitatea de curent de 40 mA/cm² cu timpul de co-depunere în electrolit de 15 i 30 minute.

Se observ aceea i tendin de cre tere a picului de difrac ie (111) la densitatea de curent de 40 mA/cm². Influen a nanoparticulor de TiC fa de TiO₂ are un efect diferit asupra cristaliz rii matricei de Ni astfel: în cazul straturilor de Ni/nano-TiC, din diagrama XRD se observ cre terea picurilor de difrac ie (111) i (311) specifice nichelului pur pentru o densitate de curent de 40 mA/cm².

Putem observa o schimbare în intensitatea relativ a picurilor de difracție specifice nichelului cu cre terea densit ții de curent pentru toate straturile, care ar putea fi exprimate prin valoarea coeficientului texturii relative a fiec rei orient ri cristaline. În acela i timp în prezen a nanoparticulelor apar picurile caracteristice TiO_2 i TiC în special pentru densitatea de curent de 40 mA/cm².





Fig. 5.19. Spectre XRD corespunz toare straturilor de Ni/nano-TiC (0 gL⁻¹), Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (20 gL⁻¹) la densitatea de curent de **40 mA/cm²** func ie de timpul de co-depunere de (a) 15 minute i (b) 30 de minute

Modificarea orient rii cristaline a matricei de nichel în prezen a fazelor disperse de TiO_2 i TiC confirm efectele observate în m sur torile de cinetic a electro-co-depunerii din capitolul 3. În cre terea grosimii straturilor electrodepuse, nanoparticulele de TiO_2 i TiC ac ioneaz ca i catalizatori ai reducerii metalului, crescând num rul centrelor active de nucleere. i vor avea ca efect modificarea structurii spre valori mai mici ale dimensiunii cristalitelor.

5.7. Concluzii par iale

Prezen a nanoparticulelor de oxid de titan modific dimensiunea cristalelor de nichel, conducând la formarea unei structuri nodulare i rugoase.

Din imaginile SEM se concluzioneaz c prezența nanoparticulelor de TiC în straturile nanocompozite ob inute electrochimic mic oreaz cristalitele de nichel.

Analizele EDX confirm prezen a nanoparticulelor în strat i cre terea procentului odat cu cre terea concentra ie de faz dispers in electrolit.

Rugozitatea cre te cu cre terea densit ii de curent i a timpului de electrodepunere pentru straturile electrodepuse. Prezen a nanoparticulelor de oxid de titan i carbur de titan influen eaz rugozitatea straturilor nanocompozite comparativ cu a straturilor de nichel pur. Iar rugozit ile straturilor nanocompozite cu TiC sunt mai mari decât la celelalte sisteme nanocompozite.

Din analiza cu ajutorul difrac ie cu raze X s-a putut observa includerea nanoparticulelor în matricea metalic i efectul acestora asupra cre terii cristalitelor în matricea de nichel comparativ cu electrodepunerea de Ni pur. Orientarea preferen ial a stratului de nichel pur dup anumite fe e cristaline este perturbat de includerea nanoparticulelor spre o orientare nepreferen ial .



Comportamentul la coroziune al straturilor nanocompozite electrodepuse a fost investigat în cadrul Centrului de Cercetare (Competen e): Interfe e – Tribocoroziune – Sisteme Electrochimice, al Universit ii "Dun rea de Jos", Gala i.

S-a folosit un poten iostat / galvanostat VoltaLab PGZ 100. Solu ia de testare a probelor a fost NaCl 0.5 M cu un pH de 5.16. Straturile analizate în acest capitol au fost nanocompozitele de *Ni/nano-TiO*₂ (10, 15, 20 gL⁻¹) ob inute electrochimic la o densitate de curent de 40 mA/cm² i un timp de electrodepunere de 30 min, cu grosimea de strat de 20 ± 2 µm.

6.1. Varia ia în timp a poten ialului de electrod în circuit deschis (OCP)

Teste de coroziune au fost ini iate cu monitorizarea poten ialului liber dup imersarea probelor în solu ia de testare de NaCl.

În figura 6.1 se observ varia ia în timp a poten ialului de electrod (WE) în circuit deschis (OCP).



Fig. 6.1. Varia ia în timp a poten ialului de electrod în OCP func ie de concentra ia de nanoparticule în solu ia de electrolit pentru straturile de Ni/nano-TiO₂ (0 gL⁻¹) i Ni/nano-TiO₂ (10, 15, 20 gL⁻¹)

Din figura 6.1 putem notifica faptul c poten ialul liber pentru stratul de nichel pur pleac de la valoarea de -79 mV (vs Ag/AgCl) sc zând în perioada timpului de testare spre valori mai negative (active).

Spre deosebire de acesta, poten ialul liber al Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) se situeaz de la început la valori mai pozitive (mai nobile) men inându-se constant pe toata perioada de testare la valoarea de -59,12 mV (vs Ag/AgCl), confirmând rezisten a mai bun la coroziune a acestor straturi nanocompozite fa de nichelul pur.



Pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹) valoarea poten ialului liber este din start mult mai pozitiv plecând de la valoarea de +29,13 mV (vs Ag/AgCl) i cre te spre valori i mai pozitive (nobile). Aceasta confirm rezisten a i mai bun la coroziune prin cre terea con inutului de TiO₂ în straturile nanocompozite.

Pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹) valoarea poten ialului liber este chiar i mai pozitiv decât pentru 15 gL⁻¹ TiO₂, plecând de la valoarea de +33,75 mV (vs Ag/AgCl), având aceea i tendin de cre tere spre valori mai pozitive dup 60 minute de imersare în solu ia coroziv de NaCl.

Din evolu ia poten ialului liber rezult o influen benefic a încopor rii nanoparticulelor de TiO_2 prin modificarea valorilor spre domenii mai pozitive (mai nobile).

6.2. Determinarea rezisten ei de polarizare (Rp) din diagramele EIS

Diagramele EIS au fost fitate având în vedere un simplu circuit echivalent prezentat în figura 6.2, în care rezisten a solu iei R_s este în serie cu un subcircuit format dintr-un element de faz constant CPE i care este în paralel cu rezisten a la polarizare R_p .



Fig. 6.2. Circuitul echivalent folosit pentru determinarea rezisten ei de polarizare [110]

Diagrama spectroscopiei de impedan electrochimic este reprezentat printr-un arc de cerc în planul Nyquist a a cum este ilustrat în figura 6.3.



Componenta reala Fig 6.3. *Reprezentarea diagramei de impedan în plan Nyquist*

Func ie de concentra ia de nanoparticule de TiO_2 din baia de electrolit, au fost trasate diagramele de spectroscopie de impedan electrochimic la un poten ial liber în solu ia de NaCl. Trasarea diagramelor de spectroscopie de impedan electrochimic (EIS) s-au efectuat la poten ialul liber în curent alternativ cu A = 10 mV în domeniul de frecven de la 100 kHz la 10 mHz.



Figura 6.4 arat reprezentarea Nyquist a rezultatelor experimentale () i rezultatele fitate () pentru stratul de Ni pur. Iar în figura 6.5 se observ reprezentarea Nyquist a rezultatelor experimentale () i rezultatele fitate () pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹).



Fig. 6.4. *Reprezentarea Nyquist a datelor de spectroscopie de impedan* electrochimic *pentru stratul de Ni/nano-TiO*₂ (0 gL^{-1}): () *date experimentale;* () *date fitate*



Fig. 6.5. *Reprezentarea Nyquist a datelor de spectroscopie de impedan* electrochimic *pentru stratul de Ni/nano-TiO*₂ (10 gL⁻¹): () *date experimentale;* () *date fitate*

Din figura 6.4 reprezentativ stratului de nichel pur se poate observa c valoarea rezisten ei de polarizare este de 19,4 k cm^2 . Pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) conform cu figura 6.5, valoarea rezisten ei de polarizare cre te la 47,98 k cm^2 , confirmând aportul pozitiv al nanoparticulelor de TiO₂ asupra rezisten ei la coroziune.

În figura 6.6 se prezint reprezentarea Nyquist a rezultatelor experimentale () i rezultatele fitate () pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹).





Fig. 6.6. Reprezentarea Nyquist a datelor de spectroscopie de impedan electrochimic pentru stratul de Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹): () date experimentale; () date fitate

Cre terea concentra iei de nanoparticule de la 10 gL⁻¹ la 15 gL⁻¹ a determinat o cre tere a rezisten ei de polarizare a stratului nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹) de la 47,98 k cm² la o valoare de 148,39 k cm².

Iar figura 6.7 prezint reprezentarea Nyquist a rezultatelor experimentale () i rezultatele fitate () pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (20 gL^{-1}).



Fig. 6.7. *Reprezentarea Nyquist a datelor de spectroscopie de impedan* electrochimic *pentru stratul de Ni/nano-TiO*₂ (20 gL⁻¹): () *date experimentale;* () *date fitate*

Crescând i mai mult concentra ia de nanoparticule de în electrolit a avut ca rezultat i îmbun t irea rezisten ei la coroziune, rezisten a de polarizare crescând la o valoare de 169,18 k cm^2 .

Prin electrocodepunerea nanoparticulelor de TiO₂ cu matricea de nichel s-a demonstrat efectul benefic al acestora asupra rezisten ei la coroziune a straturilor nanocompozite. Astfel rezisten a de polarizare cre te de la 19,4 k cm^2 pentru stratul de nichel pur la o valoare de 169,18 k cm^2 pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹).

Putem observa, de asemenea, o cre tere a rezisten ei de polarizare pentru toate sistemele nanocompozite în compara ie cu stratul de nichel pur în timpul imersiei în solu ia coroziv de NaCl, confirmând îmbun t țirea rezistenței la coroziune prin ad ugarea de nanoparticule la matricea de nichel.



6.3. Evolu ia rezisten ei de polarizare (Rp) în func ie de concentra ia de nanoparticule de TiO $_2$

Determinarea rezisten ei de polarizare, R_p , s-a realizat prin polarizarea liniar în jurul OCP ± 40 mV (vs Ag/AgCl). În figura 6.8 este prezentat evolu ia rezisten ei de polarizare în timp în func ie de concentra ia de nanoparticule de TiO₂.



Fig. 6.8. Evolu ia rezisten ei de polarizare func ie de concentra ia de nanoparticule de TiO_2 în solu ia de electrolit

Din figura 6.8 se poate observa c rezisten a de polarizare a straturilor nanocompozite cre te în func ie de concentra ia de nanoparticule de TiO_2 , cea mai mare valoare înregistrându-se pentru stratul nanocompozit cu 20 gL⁻¹ TiO₂.

6.4. Concluzii par iale

Evaluarea rezisten ei de polarizare este un aspect foarte important în evaluarea propriet ților straturilor nanocompozite.

Rezisten a la coroziune cre te odat cu cre terea concentra iei de faz dispers de TiO_2 în electrolit, dup cum o demonstreaz valorile rezisten ei de polarizare determinate din diagramele de spectroscopie de impedan electrochimic care au permis calcularea lor.

S-a observat o cre tere a rezisten ei de polarizare pentru toate sistemele nanocompozite în compara ie cu stratul de nichel pur în timpul imersiei în solu ia coroziv de NaCl, confirmând îmbun t țirea rezistenței la coroziune prin ad ugarea de nanoparticule la matricea de nichel.

Rezisten a de polarizare a straturilor nanocompozite cre te în func ie de cre terea concentra iei de nanoparticule în solu ia de electrolit.

Prin cre terea rezisten ei de polarizare, scade densitatea de curent de coroziune i deci scade viteza de coroziune confirmând aportul pozitiv al adosului de nanoparticule de TiO_2 în matricea de nichel.



Capitolul 7

STUDIUL REZISTEN EI LA UZUR A STRATURILOR NANOCOMPOZITE

Partea exprimental tribologic a acestei lucr ri s-a efectuat în cadrul Departamentului de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), Universitatea Catolic din Leuven i s-a urm rit realizarea a trei etape:

Evolu ia coeficientului de frecare prin efectuarea testelor de uzur prin frecare în absen a solu iei de coroziune prin aplicare a diferite for e normale de 1, 3, 5 N, la frecven a de 1 Hz i 5 Hz, cu amplitudinea de 200 μ m i num rul de cicluri constant de 10000.

Analiza topografic i m surarea adâncimii urmelor de uzur ob inute.

Caracterizarea morfologic i compozi ional cu ajutorul SEM-EDX a urmelor de uzur pe diferite regiuni.

Straturile analizate în acest capitol au fost straturile de *nichel pur*, straturile nanocompozite de *Ni/nano-TiO*₂ (10, 15, 20 gL⁻¹) i *Ni/nano-TiC* (10 gL⁻¹) ob inute electrochimic la o densitate de curent de 40 mA/cm² i un timp de electrodepunere de 15 min cu grosimea de strat de aproximativ $10 \pm 0.2 \,\mu\text{m}$.

7.1. Evaluarea parametrilor mecanici

7.1.2. Evolu ia coeficientului de frecare a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC la o concentra ie de 10 gL⁻¹ comparativ cu stratul de nichel pur

În figura 7.2 se poate observa evolu ia coeficientului de frecare prin aplicarea for ei normale de **1** N la cele dou frecven e de 1 Hz i 5 Hz, cu amplitudinea i num rul de cicluri egale cu 200 μ m i respectiv 10000, aplicate straturilor de Ni pur comparativ cu straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹).



Fig.7.2. Evolu ia coeficientului de frecare aplicând **for a normal de 1** N pentru straturile de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) la o frecven de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz



Conform curbelor din figura 7.2 se observ o mic orare a coeficientului de frecare în cazul straturilor nanocompozite cu nanoparticule de TiO_2 i TiC, cel mai mic coeficient fiind înregistrat pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC, pentru ambele frecven e de oscilare.

Figura 7.3 prezint evolu ia coeficientului de frecare prin aplicarea for ei normale de **3** N la cele dou frecven e de 1 Hz i 5 Hz, cu amplitudinea i num rul de cicluri egale cu 200 μ m i respectiv 10000, aplicate straturilor de Ni pur i straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹).



Fig.7.3. Evolu ia coeficientului de frecare aplicând **for a normal** de 3 N pentru straturile de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) la o frecven de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz

Prin cre terea for ei de frecare de la 1 N la 3 N pentru toate straturile se observ o sc dere a coeficientului de frecare, cel mai mic fiind pentru straturile nanocompozite la frecven a de 5 Hz.

În figura 7.4 se prezint evolu ia coeficientului de frecare prin aplicarea for ei normale de **5** N cu frecven ele de oscilare de 1 Hz i 5 Hz, cu amplitudinea i num rul de cicluri constante de 200 μ m i respectiv 10000, aplicate straturilor de Ni pur i straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹).



Fig.7.4. Evolu ia coeficientului de frecare aplicând for a normal de 5 N pentru straturile de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) la o frecven de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz



Cre terea i mai mult a for ei de frecare la 5 N nu conduce la o sc dere substan ial a coeficientului de frecare, valorile fiind apropiate celor înregistrate i la for a de 3 N. În cazul tuturor for elor de frecare aplicate, coeficien ii de frecare cei mai sc zu i s-au înregistrat pentru straturile nanocompozite. Din figurile 7.2 - 7.4 se poate observa cel mai mic coeficient de frecare pentru stratul electrodepus cu nanoparticule de TiC (10 gL⁻¹) care s-ar putea datora rugozit ii mai mare a suprafe ei, asa cum se prezint în capitolul 5 (unde rugozitatea este de 0.121 µm). Din aceste rezultate putem deduce c un coeficient de frecare mai redus înseamn o suprafață mai rezistentă.

7.2. M sur tori profilometrice a urmelor de uzur

7.2.2. Profile 2D i 3D ale suprafe elor urmelor de uzur corespunz toare straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) comparativ cu stratul de nichel pur

În figura 7.8 este prezentat topografia suprafe elor prin profilele 2D i 3D ale urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur i straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) pentru care au fost impu i urm torii parametri mecanici: for a normal de **1** N, la frecven ele de oscilare de 1 Hz i 5 Hz, cu o amplitudine de deplasare de 200 μ m i un num r de cicluri de 10000.



Fig. 7.8. Profile 2D i 3D ale suprafe elor urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea unei for e normale de **1** N la frecven ele de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz

În figura 7.9 se observ profilele 2D i 3D ale suprafe elor urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea for ei normale de **3** N, la frecven ele de oscilare de 1 Hz i 5 Hz, cu o amplitudine de deplasare i un num r de cicluri constante.







Fig. 7.9. Profile 2D i 3D ale suprafe elor urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea unei for e normale de **3** N la frecven a de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz

Prin cre terea for ei de la 1 N la 3 N s-a observat o m rire a urmei de uzur pentru toate sistemele testate. Cre terea frecven ei nu are aceea i influen ca i cre terea for ei, urma de uzur p strându-se în aproximativ aceea i m rime la toate frecven ele aplicate.

Figura 7.10 arat profilele 2D i 3D ale suprafe elor urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea for ei normale de **5** N, cu frecven ele de 1 Hz i 5 Hz, cu o amplitudine de deplasare i un num r de cicluri constante de 200 μ m i respectiv 10000.



Fig. 7.10. Profile 2D i 3D ale suprafe elor urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea unei for e normale de **5** N la frecven a de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz



Cre terea i mai mult a for ei de frecare la 5 N are efect de m rire a urmei de uzur pentru toate straturile studiate, dar cre terea frecven ei nu are un efect asupra urmelor de uzur . Profilele 3D ale suprafe elor urmelor de uzur , în cazul for elor normale cu valori ridicate dezv luie prezen a resturilor de uzur aderente indicând ca mecanism de uzur unul prin abraziune. M sur torile profilometrice au demonstrat c prin testele de uzur prin frecare, efectuate pe suprafe ele straturilor de Ni pur, pe straturile nanocompozite cu oxid de titan i carbur de titan, uzura este mai pronun at în func ie de for a normal aplicat i mai pu in în func ie de frecven a de oscilare.

7.2.4. Evolu ia adâncimii urmelor de uzur pe straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹), Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) comparativ cu stratul de nichel pur

Pentru a se observa evolu ia adâncimii urmelor de uzur pe straturile de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) supuse testelor s-au efectuat m sur tori profilometrice 2D cu ajutorul profilometrului optic non-contact.

Figura 7.13 prezint evolu ia adâncimii urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur i straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) func ie de frecven ele de oscilare de 1 Hz i 5 Hz, aplicând for a normal de **1** N cu amplitudinea de deplasare de 200 μ m i un num r de cicluri de 10000.



Fig. 7.13. Reprezentarea adâncimii urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea unei for e normale de **1** N la frecven a de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz

Evolu ia adâncimii urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur i straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) func ie de frecven ele de oscilare de 1 Hz i 5 Hz, prin aplicarea for ei normale de **3** N cu amplitudinea de deplasare i cu num rul de cicluri egale cu 200 μ m i respectiv 10000, este prezentat în figura 7.14.





Fig. 7.14. Reprezentarea adâncimii urmele de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea unei for e normale de **3** N la frecven a de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz

În figura 7.15 se reprezint evolu ia adâncimii urmelor de uzur corespunz toare straturilor studiate de Ni pur i straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) func ie de frecven ele de oscilare de 1 Hz i 5 Hz, cu for a normal de **5** N, amplitudinea de deplasare i num rul de cicluri constante de 200 μ m i respectiv 10000.



Fig. 7.15. Reprezentarea adâncimii urmele de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) prin aplicarea unei for e normale de **5** N la frecven a de oscilare de (a) 1 Hz i (b) 5 Hz

Din figurile 7.13 – 7.15 s-a constatat c odat cu cre terea frecven ei de oscilare la aceea i for normal impus, nu sunt semnalate diferen e prea mari ale valorilor adâncimii urmelor de uzur, acestea fiind influen ate doar de for a normal aplicat. Comparând straturile nanocompozite cu cele de Ni pur se observ o diminuare adâncimii urmei de uzur pentru ambele straturi nanocompozite, cea mai mic adâncime de uzur fiind înregistrat pentru Ni/nano-TiC la toate for ele i toate frecven ele.

Putem concluziona din aceste observa ii c frecven a de oscilare impus nu a influen at prea mult evolu ia adâncimii urmelor de uzur . Îns cre terea for ei normale aplicate este parametrul mecanic care a influen at cre terea adâncimii urmelor de uzur , straturile nanocompozite prezentând o rezisten la uzur mai mare prin diminuarea adâncimii urmelor de uzur .



7.3. Analize SEM-EDX asupra urmelor de uzur

7.3.1. Analiza morfologic SEM asupra urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹)

Morfologia de suprafa corespunz toare urmelor de uzur a straturilor de Ni pur i a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) pentru care a fost impus o for normal de **1** N, la frecven a de frecare de 1 Hz cu o amplitudine de deplasare de 200 μ m i la num rul de cicluri de 10000, este prezentat în figura 7.16.



(a) Ni pur (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) (c) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) Fig. 7.16. Imagini SEM ale urmelor de uzur pentru straturile de (a) Ni pur, (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i (c) Ni/nano-TiC(10 gL⁻¹) la $F_N = 1 N$ cu frecven a de oscilare de 1 Hz

Din figura 7.16 se poate remarca faptul c m rimea urmei de uzur nu se modific . Îns se pot observa debriuri acumulate în jurul urmei de uzur pentru toate straturile studiate, astfel sugerându-se c în aceast zon este predominant mecanismul de uzur abraziv .

Morfologia de suprafa corespunz toare urmelor de uzur a straturilor de Ni pur i a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) pentru care a fost impus o for normal de **3** N, la frecven a de frecare de 1 Hz cu o amplitudine de deplasare de 200 μ m i la num rul de cicluri de 10000, este prezentat în figura 7.18.



(a) Ni pur (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) (c) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) Fig. 7.18. Imagini SEM ale urmelor de uzur pentru straturile de (a) Ni pur, (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i (c) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) la $F_N = 3 N$ cu frecven a de oscilare de 1 Hz

M rind for a normal de frecare, forma urmelor de uzur devine mai mare, iar debriurile acumulate în jurul urmei de uzur sunt prezente la toate straturile studiate fiind mai predominante la stratul de nichel pur testat la for a de 3 N.

Figura 7.20 este reprezentativ pentru morfologia de suprafa corespunz toare urmelor de uzur a straturilor de Ni pur i a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC la concentra ia de 10 gL⁻¹ pentru care a fost impus o for normal de **5** N, la frecven a de frecare de 1 Hz cu o amplitudine de deplasare de 200 μ m i la num rul de cicluri de 10000.







(a) Ni pur (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) (c) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) Fig. 7.20. Imagini SEM ale urmelor de uzur pentru straturile de (a) Ni pur, (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i (c) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) la $F_N = 5 N$ cu frecven a de oscilare de 1 Hz

Cele mai mari forme ale urmelor de uzur s-au observat din imaginile SEM prin aplicarea for ei normale de 5 N, fiind mai vizibile cr p turile din interiorul urmei.

Putem concluziona c prin m rirea for ei normale de frecare, se m re te automat i urma de uzur pentru toate straturile. Prin m rirea frecven ei de oscilare forma urmelor de uzur devine mai mic i cu mai multe debriuri acumulate în jurul urmei de uzur , iar cea mai mic form observându-se la la stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹), în concordan cu concluziile rezultate din m sur torile topografice anterioare.

7.3.2. Analize SEM-EDX în zona central a urmelor de uzur corespunz toare straturilor de Ni pur i a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹)

Figura 7.22 prezint imaginile SEM din interiorul urmei de uzur i spectre EDX colectate din dou zone diferite ale straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) la for a de frecare de **1** N cu frecven a de oscilare de 1 Hz, amplitudinea de 200 μ m i un num r de cicluri de 10000.

Din imaginile SEM se pot observa microfisuri, fiind mai vizibile la stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) conform cu figura 7.22 (c). Un num r mare de resturi de particule rezultate în urma uzurii se pot observa în regiunea central a urmei de uzur pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) conform cu figura 7.22 (b).







Fig. 7.22. Analize SEM-EDX în zona central a urmei de uzur pentru straturile de (a) Ni pur, (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i (c) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) i la $F_N = 1$ N cu frecven a de oscilare de 1 Hz

În figura 7.23 sunt reprezentate imaginile SEM din interiorul urmei de uzur i spectrele EDX colectate din dou zone diferite ale straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) pentru a se observa varia ia oxigenului la for a de frecare de **3** N cu frecven a de oscilare de 1 Hz, amplitudinea de 200 μ m i un num r de cicluri de 10000.



(a) Ni pur, (b) Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i (c) Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) i la $F_N = 3 N$ cu freeven a de oscilare de 1 Hz



Figura 7.23 (b) corespunz toare stratului nanocompozit cu TiO_2 (10 gL⁻¹) prezint redepunerea materialului îndep rtat, confirmat prin prezen a resturilor de uzur în zona de frecare din imaginile SEM. Suprafața stratului nanocompozit cu TiC (10 gL⁻¹) pare s fie mai lin decât suprafa a celorlalte dou straturi studiate conform cu figura 7.23 (c). Stratul de oxid transferat are o valoare mai mare în regiunea deschis la culoare investigat notat zona (b) i este o dovad a mecanismului de oxidare în timpul uzurii ale suprafe elor studiate.

Figura 7.24 ilustreaz imaginile SEM din interiorul urmei de uzur i spectrele EDX colectate din dou zone diferite ale straturilor de Ni pur, Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) i Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹) la for a de frecare de **5** N cu frecven a de oscilare de 1 Hz, amplitudinea de 200 μ m i un num r de cicluri de 10000.





Prin aplicarea for ei normale de 5 N, microfisurile sunt mai clar vizibile la toate straturile studiate asa cum se pot observa în figura 7.24. Caracteristicile de suprafață din interiorul urmei de uzur a suprafe ei straturilor prezint o deformare mecanic a suprafeței reale. Analizele EDX arat faptul c urma de uzur este oxidat în condițiile de testare utilizate în cadrul prezentei investiga ii.

S-a observat cre terea fenomenului de oxidare prin cre terea con inutului de oxigen în urma de uzur odat cu cre terea for ei aplicate, cel mai mare con inut de oxigen înregistrându-se pentru for a normal aplicat de 5 N.



7.4. Concluzii par iale

S-a remarcat o sc derea a coeficientului de frecare func ie de fiecare parametru studiat, cea mai mic valoare a coeficientului înregistrându-se la stratul nanocompozit cu TiC datorit rugozit ii mai mare a suprafe ei comparativ cu celelalte straturi studiate.

M sur torile profilometrice au demonstrat c prin testele de uzur prin frecare, efectuate pe suprafe ele straturilor de Ni pur, pe straturile nanocompozite cu oxid de titan i carbur de titan, uzura este mai pronun at în func ie de for a normal aplicat i mai pu in în func ie de frecven a de oscilare pentru toate straturile. Comparând straturile nanocompozite cu cele de Ni pur, uzura este mai mic pentru toate straturile nanocompozite, cea mai mic uzur înregistrându-se în cazul sistemului Ni/nanoTiC (10 gL⁻¹).

Comparativ cu stratul de Ni pur i cu Ni/nano-TiO₂, stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC (10 gL^{-1}) s-a dovedit a fi cel mai rezistent la uzura având cele mai mici adâncimi ale urmelor de uzur la toate for ele i frecven ele experimentale.

Din imaginile SEM asupra urmelor de uzur putem concluziona c prin m rirea for ei normale de frecare, se m re te automat i urma de uzur pentru toate straturile. Prin m rirea frecven ei de oscilare forma urmelor de uzur devine mai mic i cu mai multe debriuri acumulate în jurul urmei de uzur , iar cea mai mic form observându-se la la stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC (10 gL^{-1}).



STRATURI NANOCOMPOZITE CU ACTIVITATE Capitolul 8 ELECTROCATALITIC : STUDIU PRELIMINAR

8.2. Materiale, metode i tehnici experimentale pentru determinarea activit ii electrocatalitice

În acest capitol, straturile de nichel nanocompozit Ni/nano-TiO₂ cu diferite concentra ii de nanoparticule în electrolit ca i straturile de nichel pur cu acelea i grosimi de strat, respectiv $21 \pm 0.2 \,\mu$ m, au fost testate pentru activitatea catalitic în solu ie de 0.5 M NaOH, prin m sur tori electrochimice de polarizare catodic i spectroscopie de impedan electrochimic la poten iale catodice.

A a cum s-a discutat în capitolele precedente nanoparticulele de TiO₂ incluse în matricea de nichel prin electro-co-depunere, afecteaz morfologia, topografia i orientarea preferen ial a cristalelor de nichel în straturile nanocompozite Ni/nano-TiO₂. Patru tipuri de electrozi au fost considera i pentru testarea acestora în activitatea electrocatalitic a reac iei de evolu ie a hidrogenului, pentru a urm ri efectul includerii nanoparticulelor în matricea de nichel ca i efectul concentra iei acestora. Acestea sunt:

Ni pur (0 % nanoparticule incluse);

Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹ particule în electrolit);

Ni/nano-TiO₂ (15 gL⁻¹ particule în electrolit); Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹ particule în electrolit).

Microtopografia probelor studiate i valorile de rugozitate medie (R_a) sunt prezentate în figurile 8.1 – 8.4.



Fig. 8.1. Microtopografia suprafe ei electrozilor cu strat de nichel pur



Fig. 8.2. Microtopografia suprafe ei electrozilor cu strat nanocompozit de Ni/TiO₂ (10 gL⁻¹)





Fig. 8.3. *Microtopografia suprafe ei electrozilor cu strat nanocompozit de Ni/TiO*₂ (15 gL⁻¹)



Fig. 8.4. *Microtopografia suprafe ei electrozilor cu strat nanocompozit de Ni/TiO*₂ (20 gL⁻¹)

8.3. Trasarea curbelor de polarizare catodice

Diagramele de polarizare sunt prezentate în figura 8.5 (curbele densitate de curent, j - poten ial, E) i figura 8.6 (log j - E). Din analiza acestor diagrame, rezult urm toarele: - Curbele curent-poten ial (supratensiune), în reducerea hidrogenului au valori diferite pentru cele dou tipuri de suprafe e testate, respectiv nichelul pur electrodepus i straturile

nanocompozite cu oxid de titan în matrice de nichel.
Supratensiunea de reducere a hidrogenului este mai mic pe suprafa a nanocompozit,
Ni/nano-TiO₂, (figura 8.5, curbele desemnate cu litera b), fa de suprafa a nichelului pur, (figura 8.5, curbele desemnate cu litera a).



Fig. 8.5. *Curbe de polarizare catodic* pentru reac ia de evolu ie a hidrogenului în solu ie de NaOH pentru straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10, 15, 20 gL⁻¹) i Ni pur



Dac lu m în considerare aceea i supratensiune (poten ial) pentru reducerea hidrogenului pe catod, respectiv de -1200 mV (Ag/AgCl), pe suprafa a nichelului pur avem o densitate de curent de 17 mA/cm² i mai mare, respectiv 21 mA/cm², pe suprafa a nanocompozit **Ni/nano-TiO₂**. Între cele trei suprafe e nanocompozite, densitatea de curent cea mai mare s-a observat la concentra ia fazei disperse de 20 gL⁻¹ TiO₂.



Fig. 8.6. *Reprezentarea curbelor de polarizare catodic* pentru reac ia evolu iei hidrogenului în solu ia de NaOH pentru straturile de nichel pur i Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹)

Deci, eficien a curentului cre te pe suprafe ele nanocompozite comparativ cu nichelul pur, ceea ce pentru un proces industrial electrochimic înseamn o reducere a energiei consumate. Panta Tafel b este un parametru important i poate oferi o perspectiv asupra mecanismului HER pe electrozii studia i.

Valorile pantei m surate pentru ace ti electrozi sunt urm toarele:

*Electrodul de Ni pur prezint o pant în jurul valorii de 100 mV/dec.

*Prezen a nanoparticulelor de TiO₂ în matricea de Ni implic la o cre tere a valorii pantei Tafel de la 174 mV/dec pentru Ni/nano-TiO₂ (10 gL⁻¹) la 187 mV/dec pentru Ni/nano-TiO₂ (20 gL⁻¹).

Acest fenomen în care electrodul con ine oxizi de metal solid prezint o valoare ridicat a pantei Tafel, rezultat acceptat i de al i cercet tori [124, 131].

8.4. Studiul preliminar comparativ al activit ții electrocatalitice de suprafaț prin m sur tori de impedan de spectroscopie electrochimic

Straturile nanocompozite i stratul de nichel pur au fost studiate comparativ pentru desc rcarea de hidrogen prin m sur tori de spectroscopie de impedan electrochimic la potențiale catodice în soluție de 0.5 M NaOH. Reprezentarea Nyquist a diagramelor experimentale efectuate la potențial catodic de -1000 mV (vs Ag/AgCl), sunt prezentate în figura 8.7 (a-d) i pentru potențial catodic de -1200 mV (vs Ag/AgCl) în figura 8.8 (a-d).

La o supratensiune de E=-1000 mV (vs Ag/AgCl), pentru aceea i suprafa geometric a electrodului (4 cm²) rezisten a transferului de sarcin pe suprafa a stratului de nichel pur este de 130 $h \cdot cm^2$ i mai mic pe suprafa a straturilor nanocompozite de Ni/nanoTiO₂: de la 110 $h \cdot cm^2$ pentru 10 gL⁻¹ TiO₂ la 87 $h \cdot cm^2$ pentru 20 gL⁻¹ TiO₂.





Fig. 8.7. Reprezentarea Nyquist a m sur torilor de EIS pentru reac ia de HER în solu ia de 0.5 M NaOH pe straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i nichel pur la o supratensiune de E=-1000 mV (vs Ag/AgCl): simbol – date experimentale; linia continu – diagrame fitate



Fig. 8.8. Reprezentarea Nyquist a m sur torilor de EIS pentru reac ia de HER în solu ia de 0.5 M NaOH pe straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i nichel pur la o supratensiune de E=-1200 mV (vs Ag/AgCl): simbol – date experimentale; linia continu – diagrame fitate



La o supratensiune de E=-1200 mV (vs Ag/AgCl), pentru aceea i suprafa geometric a electrodului (4 cm²) rezisten a transferului de sarcin pe suprafa a stratului de nichel pur este de 3 h $\cdot cm^2$ i mai mic pe suprafa a straturilor nanocompozite de Ni/nanoTiO₂: de la 2.5 h $\cdot cm^2$ pentru 10 gL⁻¹ TiO₂ la 2.25 h $\cdot cm^2$ pentru 20 gL⁻¹ TiO₂.

Valorile rezisten ei electrochimice de transfer de sarcin (R_{ct}) au sc zut de la stratul de nichel pur la straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10-20 gL⁻¹ TiO₂). Efectul de cre tere a concentrației nanoparticulelor de TiO₂ în electrolitul de nichelare se observ prin reducerea rezistenței transferului de sarcin a suprafeței nanocompozitelor în HER.

În scopul de a analiza valoarea fiec rui element de circuit în spectroscopie de impedan electrochimic , datele m surate au fost simulate folosind software-ul de analize prin fitare neliniar (NLS). Modelul circuitului electric ales pentru a investiga procesul electrochimic de HER este prezentat în figura 8.9, care este similar cu cel propus în alte studii [115, 136].

În circuitul echivalent, R_s este rezisten a solu iei, R_{ct} este rezisten a electrochimic de transfer de sarcin, CPE_1 este asociat cu capacitan a stratului dublu (C_{dl}) , R_p este rezisten a adsorb iei intermediare H_{ads} i CPE_2 este elementul fazei constante a pseudo-capacitan ei.



Fig. 8.9. Circuitul echivalent folosit pentru fitarea datelor experimentale de spectroscopie de impedan electrochimic înregsitrate la desc rcarea hidrogenului pe straturile de Ni pur i nanocompozite studiate la poten iale catodice

8.5. Concluzii par iale

În acest capitol s-a studiat exploratoriu activitatea electrocatalitic în solu ie de 0.5 M NaOH prin m sur tori electrochimice de polarizare catodic i spectroscopie de impedan electrochimic , la poten iale catodice ale stratului de nichel pur i a straturilor nanocompozite Ni/nano-TiO₂, cu diferite concentra ii de nanoparticule în electrolit dar acelea i grosimi de strat.

Supratensiunea de reducere a hidrogenului este mai mic pentru suprafa a nanocompozitelor de Ni/nano-TiO₂, în comparație cu suprafața nichelului pur, confirmând îmbun t țirea efectului activității electrocatalitice în HER prin includerea nanoparticulelor în matricea de nichel.

Analiza datelor de spectroscopie de impedan electrochimic i fitarea lor indic urm toarele:

- Valorile rezisten ei electrochimice de transfer de sarcin (R_{ct}) au sc zut de la stratul de nichel pur la straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10-20 gL⁻¹ TiO₂).

- Efectul de cre tere al concentrației nanoparticulelor de TiO_2 în electrolitul de nichelare se observ prin reducerea rezistenței transferului de sarcin a suprafeței nanocompozitelor în HER.



Capitolul 9 CONCLUZII GENERALE

Cinetica i mecanismul electro-co-depunerii fazelor disperse nanometrice în matrice de nichel

Din curbele de voltametrie ciclic se observ c prezen a nanoparticulelor induc o deplasare a curbelor spre valori ale poten ialelor mai pozitive. La o valoare constant a poten ialului catodic, rezultatele au ar tat c stratul de Ni pur are densitatea de curent cu valoarea cea mai mic, având o tendin de cre tere pentru stratul nanocompozit de Ni/nano-TiO₂, iar pentru stratul nanocompozit Ni/nano-TiC, valoarea densit ii de curent i cre te i mai mult.

Rezultatele prezentate confirm activarea procesului de electroreducere a matricei de Ni în prezen a nanoparticulelor disperse de TiO_2 i TiC.

Conform m sur torilor de spectroscopie de impedan electrochimic , buclele inductive la frecven joas în reprezentarea Nyquist sunt mai mari pentru reducerea nichelului pur comparativ cu cele de oxid de titan i carbur de titan.

Conform datelor de impedan trasate la poten ialele catodice s-a înregistrat cea mai mic rezisten de transfer de sarcin în prezen a nanoparticulelor de TiC comparativ cu TiO_2 .

Se poate considera c prin sc derea rezisten ei de transfer de sarcin , nanoparticulele de TiO_2 i TiC activeaz procesul de electroreducere a nichelului.

La acela i poten ial catodic, prezen a nanoparticulelor de TiO_2 i TiC stimuleaz cre terea cantit ii de electricitate consumat în timp, cele mai mari valori înregistrându-se datorit prezen ei nanoparticulelor de TiC.

Influen a parametrilor electrodepunerii asupra propriet ilor straturilor electrodepuse

Ob inerea straturilor de nichel pur, a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC s-a realizat prin metoda electro-co-depunerii, metod care asigur un control ferm al grosimii de strat, al eficien ei de depunere i al uniformit ii.

S-au stabilit parametrii pentru ob inerea straturilor i s-a efectuat un studiu comparativ între straturile de nichel pur i straturile nanocompozite ob inute folosind nanoparticule de oxid de titan i carbur de titan.

S-au studiat urm torii parametri de electrodepunere: densitatea de curent, timpul de electrodepunere i concentra ia nanoparticulelor în solu ia de electrolit.

Datele prezentate prin cânt rirea straturilor i analizarea cu ajutorul microscopiei electronice (SEM) în sec iune transversal confirm cre terea grosimii de strat odat cu cre terea timpului de electro-co-depunere i a densit ii de curent pentru straturile nanocompozite.

Cre terea concentra iei fazelor disperse de TiO₂ i TiC în solu ia de electrolit a avut i ea un rol important, cea mai mare grosime de strat remarcându-se prin ad ugarea concentra iei de 20 g L^{-1} nanoparticule în electrolit, confirmând includerea nanoparticulelor în matricea metalic .



Rezultatele ob inute din calcularea gradului de includere cu ajutorul analizei SEM-EDX confirm includerea nanoparticulelor de oxid de titan i a carburii de titan în matricea metalic de nichel odat cu cre terea densit ii de curent, a timpului de electrodepunere i a concentra iei de nanoparticule.

Studiul realizat confirm importan a tuturor parametrilor în timpul procesului de electro-codepunere pentru a ob ine straturi nanocompozite cu grosimi de strat bine definite i cu o bun aderen .

Caracterizarea morfologic, structural i topografic

Prin încorporarea nanoparticulelor de TiO₂ în matricea de Ni sunt schimbate morfologiile straturilor nanocompozite rezultate i acest efect cre tere odat cu creșterea concentrației nanoparticulelor de TiO₂ în solu ia de electrolit.

Prezen a nanoparticulelor de oxid de titan modific dimensiunea cristalelor de nichel, conducând la formarea unei structuri nodulare i rugoase. Spectrele EDX pun în eviden prezen a i includerea fazei disperse în matricea metalic .

Din imaginile SEM se concluzioneaz c prezența nanoparticulelor de TiC în straturile nanocompozite ob inute electrochimic mic oreaz cristalitele de nichel, iar la cre terea densit ii de curent i a timpului de co-depunere suprafa a devine tot mai rugoas i se formeaz clustere aglomerate care devin tot mai mari odat cu cre terea concentra iei de nanoparticule.

Analizele EDX confirm prezen a nanoparticulelor în strat i cre terea procentului de TiC odat cu cre terea concentra ie de faz dispers in electrolit.

Din imaginile microtopografice (AFM) 2D i 3D s-a observat c rugozitatea cre te de trei ori mai mult de la stratul de Ni pur la stratul cu cea mai mare concentra ie de nanoparticule de TiO₂, fapt confirmat de efectul de perturbare a incluzionii nanoparticulelor din morfologia i topografia suprafe ei matricei de nichel.

Din analiza realizat cu profilometrul optic non-contact se observ c rugozitatea cre te cu cre terea densit ii de curent i a timpului de electrodepunere pentru straturile electrodepuse. Prezen a nanoparticulelor de oxid de titan i carbur de titan influen eaz rugozitatea straturilor nanocompozite comparativ cu a straturilor de nichel pur. Iar rugozit ile straturilor nanocompozite cu TiC sunt mai mari decât la celelalte sisteme nanocompozite.

Din analiza cu ajutorul difrac ie cu raze X s-a putut observa includerea nanoparticulelor în matricea metalic i efectul acestora asupra cre terii cristalitelor în matricea de nichel comparativ cu electrodepunerea de Ni pur. Orientarea preferen ial a stratului de nichel pur dup anumite fe e cristaline este perturbat de includerea nanoparticulelor spre o orientare nepreferen ial .

Studiul rezisten ei la coroziune

Rezisten a la coroziune cre te odat cu cre terea concentra iei de faz dispers de TiO_2 în electrolit, dup cum o demonstreaz valorile rezisten ei de polarizare determinate din diagramele de spectroscopie de impedan electrochimic care au permis calcularea lor.

S-a observat o cre tere a rezisten ei de polarizare pentru toate sistemele nanocompozite în compara ie cu stratul de nichel pur în timpul imersiei în solu ia coroziv de NaCl, confirmând îmbun t țirea rezistenței la coroziune prin ad ugarea de nanoparticule la matricea de nichel.



Rezisten a de polarizare a straturilor nanocompozite cre te în func ie de cre terea concentra iei de nanoparticule în solu ia de electrolit.

Prin cre terea rezisten ei de polarizare, scade densitatea de curent de coroziune i deci scade viteza de coroziune confirmând aportul pozitiv al adosului de nanoparticule de TiO_2 în matricea de nichel.

Studiul rezisten ei la uzur a straturilor nanocompozite

S-a remarcat o sc derea a coeficientului de frecare func ie de fiecare parametru studiat, cea mai mic valoare a coeficientului înregistrându-se la stratul nanocompozit cu TiC datorit rugozit ii mai mare a suprafe ei comparativ cu celelalte straturi studiate.

Includerea de nanoparticule în matricea metalic are un efect bun asupra coeficientului de frecare i a rezistenței la uzur a straturilor nanocompozite.

M sur torile profilometrice au demonstrat c prin testele de uzur prin frecare, efectuate pe suprafe ele straturilor de Ni pur, pe straturile nanocompozite cu oxid de titan i carbur de titan, uzura este mai pronun at în func ie de for a normal aplicat i mai pu in în func ie de frecven a de oscilare pentru toate straturile. Comparând straturile nanocompozite cu cele de Ni pur, uzura este mai mic pentru toate straturile nanocompozite, cea mai mic uzur înregistrându-se în cazul sistemului Ni/nanoTiC (10 gL⁻¹).

Comparativ cu stratul de Ni pur i cu Ni/nano-TiO₂, stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC (10 gL^{-1}) s-a dovedit a fi cel mai rezistent la uzura având cele mai mici adâncimi ale urmelor de uzur la toate for ele i frecven ele experimentale.

Din imaginile SEM asupra urmelor de uzur putem concluziona c prin m rirea for ei normale de frecare, se m re te automat i urma de uzur pentru toate straturile. Prin m rirea frecven ei de oscilare forma urmelor de uzur devine mai mic i cu mai multe debriuri acumulate în jurul urmei de uzur , iar cea mai mic form observându-se la la stratul nanocompozit de Ni/nano-TiC (10 gL⁻¹).

Straturi nanocompozite cu activitate electrocatalitic : studiu preliminar

Supratensiunea de reducere a hidrogenului este mai mic pentru suprafa a nanocompozitelor de Ni/nano-TiO₂, în comparație cu suprafața nichelului pur, confirmând îmbun t țirea efectului activității electrocatalitice în HER prin includerea nanoparticulelor în matricea de nichel.

Analiza datelor de spectroscopie de impedan electrochimic i fitarea lor indic urm toarele:

- Valorile rezisten ei electrochimice de transfer de sarcin (R_{ct}) au sc zut de la stratul de nichel pur la straturile nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ (10-20 gL⁻¹ TiO₂).

- Efectul de cre tere al concentrației nanoparticulelor de TiO_2 în electrolitul de nichelare se observ prin reducerea rezistenței transferului de sarcin a suprafeței nanocompozitelor în HER.



Capitolul 10 PERSPECTIVE DE VIITOR

Ob inerea unor straturi nanocompozite folosind diferite concentra ii de TiO_2 i cu grosimi mai mari de strat.

Ob inerea unor straturi nanocompozite mai uniforme care urmeaz s fie utilizate în medii corozive sau mai rugoase ca materiale catodice în procesul electrocatalictic.

Studii suplimentare de evaluare a coroziunii în medii corozive diferite, în special în medii care simuleaz mediile industriale.

Studii de comportare la tribocoroziune (efectul sinergetic al coroziunii i uzurii) a straturilor nanocompozite în medii diferite.

Studii pentru a obține un material cu rezisten bun la coroziune în absența și prezența unor produse metabolice specifice de bacterii (SRB), având în vedere c biocoroziunea este înc un proces neînțeles i prevenirea degrad rii materialelor.

Realizarea de noi straturi nanocompozite, prin geometrii diferite de dispunere a electrozilor folosind i alte tipuri de faze disperse dimensiuni micrometrice pentru comparare.

Capitolul 11 CONTRIBU II PERSONALE

Studiul cineticii i mecanismului electro-co-depunerii a nanoparticulelor (TiO₂ i TiC) în matrice de nichel.

Ob inerea straturilor de nichel pur i a straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC i efectul nanoparticulelor asupra electro-cristaliz rii nichelului.

Optimizarea parametrilor de electrodepunere (concentra ia de electrolit, densitatea de curent i timpul de co-depunere) și obținerea straturilor nanocompozite de Ni/nano-TiO₂ i Ni/nano-TiC cu compoziția i grosimi cerute.

Studiul influen ei parametrilor care particip la procesul de electrodepunere i considerarea tuturor factorilor de influen , în vederea realiz rii unor acoperiri nanocompozite calitative.

Caracterizarea morfologic – compozi ional (SEM-EDX), structural (XRD), topografic (profilometrul non-contact i AFM) a straturilor nanocompozite ob inute electrochimic i compararea cu straturilor de nichel pur.

Studiul comportamentului la coroziune a straturilor electrodepuse în soluții diferite.

Studiul preliminar asupra posibilit ii de utilizare a straturilor nancompozite în matrice de nichel ca materiale catodice în procesul electrocatalictic de ob inere a hidrogenului.

Studiul privind îmbun t țirea rezisten ei la uzur a straturilor nanocompozite de Ni/nano- TiO_2 i Ni/nano-TiC aplicând diferite for e normale i frecven e de oscilare.



Capitolul 12 REALIZ RI TIIN IFICE ÎN DOMENIUL TEMEI DE CERCETARE

Stagii efectuate în domeniul temei de cercetare

Institu ia gazd : Grupul de Cercetare Ingineria Suprafe ei (SURF), Departamentul de Metalurgie i Ingineria Materialelor (MTM), Universitatea Catolic din Leuven, Belgia Coordonatorul gazd : Prof. Dr. Ir. Jean-Pierre CELIS Perioada: 01 noiembrie 2011 - 30 iunie 2012

Publica ii în reviste de specialitate

1. Adina Ionica PAVLOV, Lidia BENEA, "Influence of co-deposition parameters for electrochemical synthesis of Ni-TiO₂ nanocomposite coatings – A review", The Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle IX Metallurgy and Materials Science, Year XXIX (XXXIV), Special Issue, Pages 89-94, May 2011, ISSN 1453-083X. Publicat.

2. Adina Pavlov, Lidia Benea, Jean-Pierre Celis, Luis Vazquez, "Influence of nano-TiO₂ codeposition on the morphology, microtopography and crystallinity of Ni/nano-TiO₂ electrosynthesized nanocomposite coating". Trimis spre publicare la Physica Status Solidi (a) - Applications and Materials Science. ISSN: 1862-6319. Factor de Impact: 1.463.

3. Adina Pavlov, Lidia Benea, Jean-Pierre Celis, *"Wear characterisation of Ni/TiC nanocomposite coating under different friction loads"*. Trimis spre publicare la Wear. ISSN: 0043-1648. Factor de Impact: 1.872.

4. Adina Pavlov, Lidia Benea, Jean-Pierre Celis, *"Electrochemical synthesis and characterization of Ni/nano-TiO₂ nanocomposite coatings"*. Trimis spre publicare la Surface and Coatings Technology. ISSN: 0257-8972. Factor de Impact: 1.867.

Lucr ri i postere prezentate la congrese i workshop-uri interna ionale

1. Adina Ionica PAVLOV, Lidia BENEA, *"Electrochemical Co-deposition of Nanometric Titanium Oxide Particles in the Nickel Matrix on Stainless Steel Support"*, VI International Materials Symposium MATERIAIS 2011, XV Meeting of SPM - Sociedade Portuguesa de Materiais, 18–20 April 2011, Guimarães, Portugal.

2. Adina Ionica PAVLOV, Lidia BENEA, "Influence of co-deposition parameters for electrochemical synthesis of Ni-TiO₂ nanocomposite coatings – A review", International Conference of Young Researchers "New Trends in Environmental and Materials Engineering" (TEME) 18-20 May 2011, Galati, Romania.

3. Adina Ionica PAVLOV, Lidia BENEA, "Influence of nanometric TiO₂ particles codeposition on nickel electrocrystallization mechanism", International Workshop - Research Quality in Doctoral School Increased Industrial and International Visibility (POSDRU 19524), July 13 - 14, 2011, Galati, Romania.

4. Adina Ionica PAVLOV, Lidia BENEA, Jean-Pierre CELIS, *"Electrosynthesis and Corrosion behaviour of Ni/Nano-TiO₂ Composite Coating*", 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Electrochemistry for Advanced Materials, Technologies and Instrumentation, 19-24 August 2012 Prague, Czech Republic.



BIBLIOGRAFIE SELECTAT

[4] L. Benea, *Electrodepuneri compozite în teorie i practic*, Editura Porto-Franco, Gala i, 1998, ISBN: 973-557-490-X.

[38] D. K. Singh, M. K. Tripathi, V. B. Singhz, *Preparation of Ni-TiC nanocomposites by electrolytic codeposition from a non aqueous bath and their characterization*, Journal of The Electrochemical Society, 159 (2012) D469-D472.

[41] D. Thiemig, A. Bund, *Characterization of electrodeposited Ni-TiO*₂ *nanocomposite coatings*, Surface & Coatings Technology 202 (2008) 2976-2984.

[43] S. A. Lajevardi, T. Shahrabi, V. Hasannaeimi, *Synthesis and mechanical properties of nickel-titania composite coatings*, Materials and Corrosion 62 (2011) 29-34.

[45] X. J. Sun, J. G. Li, Friction and wear properties of electrodeposited nickel-titania nanocomposite coatings, Tribology Letters 28 (2007) 223–228.

[48] S. Spanou, E. A. Pavlatou, N. Spyrellis, *Ni/nano-TiO*₂ composite electrodeposits: *Textural and structural modifications*, Electrochimica Acta 54 (2009) 2547-2555.

[49] G. Parida, D. Chaira, M. Chopkar, A. Basu, *Synthesis and characterization of Ni-TiO*₂ *composite coatings by electro-co-deposition*, Surface & Coatings Technology 205 (2011) 4871-4879.

[81] G. A. Di Bari, *Electrodeposition of nickel*, Modern Electroplating, Fifth Edition Edited by Mordechay Schlesinger and Milan Paunovic, John Wiley & Sons Inc., 2010.

[82] I. I. tef nescu, L. Márton, I. Mircea, *Materiale metalice i plastice – Denumiri comerciale, caracteristici, domenii de utilizare*, Editura Junimea, Ia i, 1999.

[83] O. Sadiku-Agboola, E. R. Sadiku, O. I. Ojo, O. L. Akanji, O. F. Biotidara, *Influence of Operation Parameters on Metal Deposition in Bright Nickel-plating Process*, Portugaliae Electrochimica Acta 29 (2011) 91-100.

[84] B. Wielage, T. Lampke, M. Zacher, D. Dietrich, *Electroplated nickel composites with micron- to nano-sized particles*, Key Engineering Materials 384 (2008) 283-309.

[86] M. M. Viana, V. F. Soares, N. D. S. Mohallem, *Synthesis and characterization of TiO*₂ *nanoparticles*, Ceramics International 36 (2010) 2047-2053.

[87] R. Carrera, N. Castillo, E. Arce, A. L. Vázquez, M. Moran-Pineda, J. A. Montoya, P. Del Ángel, S. Castillo, *Nanocrystals Analysis of TiO*₂ by X-ray rietveld refinement and transmission electron microscopy (*TEM*), Acta Microscopica 17 (2008) 85-93.

[88] M. Alam Khan, M. Shaheer Akhtar, O-Bong Yang, Synthesis, characterization and application of sol-gel derived mesoporous TiO₂ nanoparticles for dye-sensitized solar cells, Solar Energy 84 (2010) 2195-2201.

[89] C. Xiaobo, *Titanium Dioxide Nanomaterials and Their Energy Applications*, Chinese Journal of Catalysis 30 (2009) 839-851.

[90] X. Chen, S. S. Mao, *Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, Modifications and Applications*, Chemical Reviews 107 (2007) 2891-2959.

[91] Z. Michalcik, M. Horakova, P. Spatenka, S. Klementova, M. Zlamal, N. Martin, *Photocatalytic Activity of Nanostructured Titanium Dioxide Thin Films*, Hindawi Publishing Corporation, Journal of Photoenergy, 2012, 1-8, doi:10.1155/2012/689154.

[92] E. Ramírez-Meneses, A. García-Murillo, F. de J. Carrillo-Romo, R. García-Alamilla, P. Del Angel-Vicente, J. Ramírez-Salgado, P. Bartolo Pérez, *Preparation and photocatalytic activity of TiO*₂ *films with Ni nanoparticles*, Journal of Sol-Gel Science and Technology 52 (2009) 267-275.



[93] B. S. Shirke, P. V. Korake, P. P. Hankare, S. R. Bamane, K. M. Garadkar, *Synthesis and characterization of pure anatase TiO*₂ *nanoparticles*, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 22 (2011) 821-824.

[95] D. Mardare, N. Cornei, G. I. Rusu, *On the properties of nanostructured titanium oxide thin films*, Superlattices and Microstructures 46 (2009) 209-216.

[96] R. Bhave, *Synthesis and photocatalysis study of brookite phase titanium dioxide nanoparticles*, A Thesis Presented to the Graduate School of Clemson University for the Degree Master of Science Material Science and Engineering, 2007.

[98] F. Akhtar, S. J. Guo, *Microstructure, mechanical and fretting wear properties of TiC-stainless steel composites*, Materials Characterization 59 (2008) 84-90.

[99] P. Figiel, S. Zimowski, P. Klimczyk, T. Dziwisz, L. Jaworska, *Mechanical and tribological properties of TiC-based composites for ED machining*, Archives of Materials Science and Engineering 33 (2008) 83-88.

[101] J. Lauridsen, *TiC-based nanocomposite coatings as electrical contacts*, Dissertation Studies in Science and Technology, Thin Film Physics Division Department of Physics, Chemistry, and Biology Linköping University, Sweden, 2011.

[105] Agilent Technologies 5500 Scanning Probe Microscope - User's Guide, Agilent Technologies Inc., 2008.

[109] L. Benea, P. L. Bonora, A. Borello, S. Martelli, F. Wengere, P. Ponthiaux, J. Galland, *Composite Electrodeposition to Obtain Nanostructured Coatings*, Journal of The Electrochemical Society, 148 (2001), C 461-C 465.

[110] A. C. Ciubotariu, L. Benea, P. L. Bonora, *Corrosion studies of carbon steel X60 by electrochemical methods*, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 12 (2010) 1170 - 1175.

[111] M. S. Ali Eltoum, A. M. Baraka, M. M. Saber, E. A. Hassan, Electrodeposition and Characterization of Nickel-Titania Nanocomposite Coatings from Gluconate Baths, International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering 2 (2011) 1-6.

[115] Z. Zheng, N. Li, C. Q. Wang, D. Y. Li, Y. M. Zhu, G. Wu, *Ni-CeO*₂ composite cathode material for hydrogen evolution reaction in alkaline electrolyte, International Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 13921-13932.

[124] D. A. Dalla Corte, C. Torres, P. d. S. Correa, E. S. Rieder, C. d. F. Malfatti, *The hydrogen evolution reaction on nickel-polyaniline composite electrodes*, International Journal of Hydrogen Energy 37 (2012) 3025-32.

[131] J. Kubisztal, A. Budniok, A. Lasia, *Study of the hydrogen evolution reaction on nickelbased composite coatings containing molybdenum powder*, International Journal of Hydrogen Energy 32 (2007) 1211-8.

[136] R. D. Armstrong, M. Henderson, *Impedance plane display of a reaction with an adsorbed intermediate*, Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 39 (1972) 81-90.



--//--



CC - ITES Competences Center for Interfaces – Tribocorrosion and Electrochemical Systems www.cc-ites.upal.ro